日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年10月 4日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-292922

[ST.10/C]:

[JP2002-292922]

出 願 人 Applicant(s):

シャープ株式会社

2003年 6月17日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



【書類名】

特許願

【整理番号】

02J02745

【提出日】

平成14年10月 4日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G09G 3/20 623

G09G 3/32

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株

式会社内

【氏名】

沼尾 孝次

【特許出願人】

【識別番号】

000005049

【氏名又は名称】

シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100080034

【弁理士】

【氏名又は名称】

原 謙三

【電話番号】

06-6351-4384

【選任した代理人】

【識別番号】

· 100113701

【弁理士】

【氏名又は名称】 木島 隆一

【選任した代理人】

【識別番号】

100115026

【弁理士】

【氏名又は名称】 圓谷 徹

【選任した代理人】

【識別番号】

100116241

【弁理士】

【氏名又は名称】 金子 一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003229

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

0208489

要

【プルーフの要否】

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に設けられた、電流駆動型の電気 光学素子を有する画素と、

上記第2の配線の電位状態によって上記画素が駆動制御可能となる駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素を駆動制御するドライブ回路とを備えた表示装置において、

1つの定電流源を備え、

上記ドライブ回路は、上記電気光学素子を電流駆動するための駆動電流を生成して上記駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素に伝達することにより上記画素を駆動制御し、各上記画素に対して上記駆動制御可能期間外に上記定電流源から出力される定電流を用いて上記ドライブ回路内部に上記駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、上記駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成することを特徴とする表示装置。

【請求項2】

上記電気光学素子に上記駆動電流が流れる電流駆動期間は、一定期間内に設けられた複数の期間の選択的な組み合わせにより長さが決定されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。

【請求項3】

上記画素は、

上記電気光学素子の電流駆動時に上記駆動電流を生成して上記電気光学素子に 流す第1のアクティブ素子と、

上記駆動制御可能期間に上記ドライブ回路から伝達された上記駆動電流を上記電流駆動時に上記第1のアクティブ素子に生成させるために上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、

上記駆動制御可能期間に、導通状態となることにより上記ドライブ回路から上 記第1のアクティブ素子に上記駆動電流を伝達させて上記第1のアクティブ素子 に上記電圧条件を生成させ、上記電圧条件の生成後に遮断状態となることにより 上記電圧条件を上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、

導通状態となることにより上記画素を上記第1の配線に接続して上記駆動制御可能期間を開始させ、上記コンデンサによる上記電圧条件を上記コンデンサに保持させるスイッチング素子とを備えていることを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。

【請求項4】

上記第1のアクティブ素子による上記電圧条件の生成に必要な電位を、上記スイッチング素子を介さずに、導通状態にある上記第2のアクティブ素子を介して上記第1のアクティブ素子に伝達するように設けられた第3の配線を備えており

上記スイッチング素子は、導通状態となることによって、上記第1の配線を上 記電気光学素子の上記駆動電流の流入側端子に接続することを特徴とする請求項 3に記載の表示装置。

【請求項5】

上記スイッチング素子の導通状態および遮断状態を決める電位を上記スイッチング素子に伝達する第4の配線を備えていることを特徴とする請求項3または4 に記載の表示装置。

【請求項6】

上記第1のアクティブ素子から上記電気光学素子へ上記駆動電流が流れる経路 の導通および遮断を行う他のスイッチング素子を備えていることを特徴とする請 求項3ないし5のいずれかに記載の表示装置。

【請求項7】

第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に設けられた、電流駆動型の電気 光学素子を有する画素を、上記第2の配線の電位状態によって上記画素が駆動制 御可能となる駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して駆動制御するドライブ 回路であって、上記電気光学素子を電流駆動するための駆動電流を生成して上記 駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素に伝達することにより上記 画素を駆動制御するドライブ回路を備えた表示装置であり、 上記ドライブ回路は、各上記画素に対して上記駆動制御可能期間外に1つの定電流源から出力される定電流を用いて上記ドライブ回路内部に上記駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、上記駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成することを特徴とする表示装置。

【請求項8】

第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に電気光学素子を有する表示装置であって、

上記電気光学素子の駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1のアクティブ素子と、

上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、

上記第1の配線を介して上記第1のアクティブ素子に上記電圧条件を生成させ、上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、

第1のアクティブ素子と電気光学素子との間に接続されたスイッチング素子と を備えていることを特徴とする表示装置。

【請求項9】

第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に電気光学素子を設けた表示装置であって、

上記電気光学素子の駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1のアクティブ素子と、

上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、

上記第1の配線を介して上記第1のアクティブ素子に上記電圧条件を伝達し上 記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、

第1のアクティブ素子と電気光学素子との間に接続されたスイッチング素子と を備えており、

上記第1のアクティブ素子による上記電圧条件の生成に必要な電位は、第3の 配線から伝達され、

上記スイッチング素子は、導通状態となることによって、上記第1の配線を上記電気光学素子の上記駆動電流の流入側端子に接続することを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、有機EL (Electro Luminescence) ディスプレイやFED (Field Emission Display) 等の電流駆動素子を用いた表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

近年、有機ELディスプレイやFEDディスプレイの研究開発が活発に行われている。特に有機ELディスプレイは、低電圧・低消費電力で発光可能なディスプレイとして、携帯電話やPDA (Personal Digital Assistants) などの携帯機器用として注目されている。

[0003]

この有機ELディスプレイは単純マトリックス型から商品化が始まったが、将来アクティブマトリックス型が主流になると考えられている。この有機EL用アクティブ素子は、アモルファスシリコンTFTでも実現可能であるが、ドライブ回路も同時に形成できて、より小型のTFTで有機ELを駆動できる(TFTの移動度が高い)、単結晶シリコンTFTやポリシリコンTFTやCG(Continuous Grain)シリコンTFTが有力視されている。特に、直視型ディスプレイ用としてガラス基板上に形成できる低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTが好まれている。

[0004]

この低温ポリシリコンやCGシリコンを用いたアクティブマトリックス型有機 ELの画素回路は、非特許文献1等で参照されているように、基本的に図23に示すように2つのTFT素子Qa・QbとコンデンサCaと有機EL素子ELaとから構成される。

[0005]

即ち、電源配線Vrefと電源端子Vcomとの間で駆動用TFT素子Qbが 有機EL素子ELaと直列に配置され、その駆動用TFT素子Qbのゲート端子 とソース端子との間にコンデンサCaが接続され、ソース端子は電源配線Vre fに接続されている。また、選択用TFT素子Qaのゲートはゲート配線Giに接続されており、ソース・ドレインはソース配線Sjと駆動用TFT素子Qbのゲート端子とを接続するように接続されている。選択用TFT素子Qaを導通状態(ON状態)として、ソース配線SjからコンデンサCaへ電圧を入力することで、駆動用TFT素子Qbの導通抵抗を制御し、有機EL素子ELaに流れる電流を制御し、画素の輝度を制御する構成である。また、その後、選択用TFT素子Qaを非導通状態(OFF状態)として、コンデンサCaの電位を保持し、駆動用TFT素子Qbの導通状態を保持し、画素の輝度を維持する構成である。

[0006]

この構成で中間調を表示する状態とする場合、同一の電圧をコンデンサCaへ 印加しても、駆動用TFT素子Qbの閾値特性・移動度がバラツけば、有機EL 素子ELaを流れる電流値がバラツキ、画素の輝度がバラツくという問題を抱え る。

[0007]

そこで、非特許文献2で示された画素回路構成を図24に示す。図24の回路構成では、駆動用TFT素子Qbと有機EL素子ELaとの間にスイッチ用TFT素子Qcを配置し、駆動用TFT素子Qbとスイッチ用TFT素子Qcとの接続点と、ソース配線Sjとの間に選択用TFT素子Qaを接続し、スイッチ用TFT素子とコンデンサCaの間にスイッチ用TFT素子Qdを配置している。スイッチ用TFT素子Qc・Qdのゲートはゲート配線Giに接続されている。

[0008]

この構成では、スイッチ用TFTQcをOFF状態として、選択用TFTQaとスイッチ用TFT素子QdをON状態とすることで、電源配線Vrefよりソース配線Sjへ電流が流れる。この電流量を図示しないソースドライブ回路の電流源で制御することで、駆動用TFT素子Qbのゲート電圧が、駆動用TFT素子Qbの閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT素子Qbにそのソースドライブ回路で規定された電流量が流れるような電圧に設定される。そして、選択用TFTQaとスイッチ用TFT素子QdとをOFF状態として、スイッチ用TFT素子QcをON状態とすることで、コンデンサCaにこの時の電位が保持され、

駆動用TFT素子Qbから設定された電流量が有機EL素子ELaへ流れるよう 制御される。

[0009]

また、非特許文献3や特許文献1で示された画素回路構成を図25に示す。図25の回路構成では、駆動用TFT素子Qbと電源配線Vrefとの間にスイッチ用TFT素子Qgが、駆動用TFT素子Qbとソース配線Sjの間にスイッチ用TFT素子Qfが、有機EL素子ELaとコンデンサCaとの間に選択用TFT素子Qeが配置されている。スイッチ用TFT素子Qf・Qgおよび選択用TFT素子Qeの各ゲートはゲート配線Giに接続されている。

[0010]

この構成では、スイッチ用TFT素子QgをOFF状態として、選択用TFT素子Qeとスイッチ用TFT素子QfとをON状態とすることで、ソース配線Sjより有機EL素子ELaへ電流が流れる。この電流量を図示しないソースドライブ回路の電流ドライブ回路Pjで制御することで、駆動用TFT素子Qbのゲート端子電圧が、駆動用TFT素子Qbの閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT素子Qbにそのソースドライブ回路で規定された電流量が流れるような電圧に設定される。そして、スイッチ用TFT素子Qfと選択用TFT素子QeとをOFF状態とし、スイッチ用TFT素子QgをON状態とすることで、コンデンサCaにこの時の電位が保持され、駆動用TFT素子Qbから設定された電流量が有機EL素子ELaに流れるよう制御される。

[0011]

また、非特許文献4で示された画素回路構成を図26に示す。図26の回路構成では、電源配線Vrefと選択用TFT素子Qaとの間に別の駆動用TFT素子Qiが、選択用TFT素子QaとコンデンサCaとの間にはスイッチ用TFT素子Qhが配置されている。選択用TFT素子Qaのゲートはゲート配線GiAに、スイッチ用TFT素子Qhのゲートはゲート配線GiBにそれぞれ接続されている。この構成では、駆動用TFT素子Qb・Qiがゲート端子を共有するカレントミラー回路を構成し、駆動用TFT素子Qiが選択用TFT素子Qaに接続されている。

[0012]

そして、選択用TFT素子Qaとスイッチ用TFT素子QhとをON状態とすることで、電源配線Vrefからソース配線Sjへ電流を流す。この流れる電流量を図示しないソースドライブ回路の電流ドライブ回路Pjで制御することで、駆動用TFT素子Qiのゲート端子電圧が、駆動用TFT素子Qiの閾値電圧・移動度に依らず、駆動用TFT素子Qiに所定の電流量が流れるような電圧に設定される。そして、スイッチ用TFT素子Qhと選択用TFTQaとをOFF状態とすることで、コンデンサCaにこの時の電位が保持され、、駆動用TFT素子Qbから設定された電流量が有機EL素子ELaに流れるよう制御される。

[0013]

なお、CGシリコンTFTの構成に関しては、非特許文献5等で発表されている。また、CGシリコンTFTプロセスに関しては、非特許文献6等で発表されている。また、有機EL素子の構成については、非特許文献7等で発表されている。

[0014]

【特許文献1】

特表2002-514320号公報

公表日 2002年5月14日

[0015]

【非特許文献1】

"Active Matrix Addressing of Polymer Light Emitting Diodes Using Low Temperature Poly Silicon TFTs", AM-LCD2000pp249-252

[0016]

【非特許文献2】

"Active Matrix PolyLED Displays" , I DW '00pp235-238

[0017]

【非特許文献3】

"Improved Polysilicon TFT Drivers for Light Emitting Polymer Displays " , I DW '00pp243-246

[0018]

【非特許文献4】

"13.0-inch AM-OLED Display with Top Emitting Structure and Adaptive C urrent Mode Programmed Pixel Circuit(TAC)", SID '01pp384-386

[0019]

【非特許文献5】

SID'00 Digest pp.924-927の "4.0-in. TFT-OLED Displays and a Novel Digital Driving Method"半導体エネルギー研究所

[0020]

【非特許文献 6】

AM-LCD 2000 pp.25-28の "Continuous Grain Silicon Technology and Its Applications for Active Matrix Display"半導体エネルギー研究所

[0021]

【非特許文献7】

AM-LCD'01 pp.211-2140 "Polymer Light-Emitting Diodes for use in Flat panel Display"

[0022]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、ソースドライブ回路をTFTで形成する場合、ソース配線毎に電流源を設けると、その電流源を構成するTFT素子の閾値特性・移動度のバラツキにより、同じ電流を流すつもりでも、ソース配線毎に電流量がばらついてしまう。即ち、ソースドライブ回路を構成するTFT素子自体の特性がばらつくので、その出力電流・電圧がバラツキ、輝度ムラが目立つのである。

[0023]

上記特許文献1や、非特許文献2ないし4では、ソース配線Sjを駆動するためのソースドライブ回路の電流ドライブ回路Pjをどのように構成するか明示されていない。

[0024]

そこで、パネル毎に(またはRGB各色毎に)1つの電流ドライブ回路Pjを 設ける方法が考えられるが、このような構成を取ると、電流ドライブ回路Pjに 必要とされる出力電流の周波数が高くなり、現状のTFT特性では構成すること が困難である。

[0025]

そこで、ソースドライブ回路をTFTで構成せず単結晶ICで構成する方法が 考えられるが、これではドライブ回路も同時に形成できるという、低温ポリシリ コンTFTやCGシリコンTFTの特長が生かせなくなる。

[0026]

本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、電気光学素子の電流 駆動用のドライブ回路を、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTで構成 することを可能としながら各ソース配線間で電流値がばらつくのを防止すること ができる表示装置を提供することを目的とする。

[0027]

【課題を解決するための手段】

本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に設けられた、電流駆動型の電気光学素子を有する画素と、上記第2の配線の電位状態によって上記画素が駆動制御可能となる駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素を駆動制御するドライブ回路とを備えた表示装置において、1つの定電流源を備え、上記ドライブ回路は、上記電気光学素子を電流駆動するための駆動電流を生成して上記駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素に伝達することにより上記画素を駆動制御し、各上記画素に対して上記駆動制御可能期間外に上記定電流源から出力される定電流を用いて上記ドライブ回路内部に上記駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、上記駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成することを特徴としている。

[0028]

上記の発明によれば、ドライブ回路は、画素の駆動制御可能期間外に1つの定 電流源から出力される定電流を用いて、ドライブ回路内部に電気光学素子の駆動 電流が流れる回路状態を生成してこれを保持する。ドライブ回路はこの動作を各 画素に対して行うが、ドライブ回路は各画素に共通の定電流を用いるため、各画 素に対して設定する駆動電流に正確に対応した回路状態を保持することになる。 そして、ドライブ回路は、第2の配線の電位状態によって駆動制御可能期間となった画素に対して、保持した回路状態で駆動電流を生成し、第1の配線を介して 伝達することにより、画素を駆動制御する。駆動電流が伝達された画素では、この駆動電流が電気光学素子に流れて表示を行う。

[0029]

また、上記のドライブ回路では、パネル毎にまたはRGB各色毎に1つの電流ドライブ回路を設けて駆動制御時に画素ごとに電流を切り替えていくような構成とは異なって、1つの定電流源を用いて駆動電流の設定を行っているだけであるため、出力電流の周波数が高くなることはない。従って、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTなどのTFTを用いて構成することができる。

[0030]

この結果、電気光学素子の電流駆動用のドライブ回路を、低温ポリシリコンT FTやCGシリコンTFTで構成することを可能としながら各ソース配線間で電 流値がばらつくのを防止することができる表示装置を提供することができる。

[0031]

さらに本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記電気光学素子に 上記駆動電流が流れる電流駆動期間は、一定期間内に設けられた複数の期間の選 択的な組み合わせにより長さが決定されることを特徴としている。

[0032]

上記の発明によれば、一定期間内に設けられた複数の期間から選択的に組み合わせることにより電流駆動期間の長さを決定して電気光学素子を電流駆動するので、一定期間において、ドライブ回路から伝達される駆動電流値で定められる階調数よりも多階調で表示を行うことができる。

[0033]

さらに本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記画素は、上記電 気光学素子の電流駆動時に上記駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1 のアクティブ素子と、上記駆動制御可能期間に上記ドライブ回路から伝達された 上記駆動電流を上記電流駆動時に上記第1のアクティブ素子に生成させるために 上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、上記駆 動制御可能期間に、導通状態となることにより上記ドライブ回路から上記第1の アクティブ素子に上記駆動電流を伝達させて上記第1のアクティブ素子に上記電 圧条件を生成させ、上記電圧条件の生成後に遮断状態となることにより上記電圧 条件を上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、導通状態となるこ とにより上記画素を上記第1の配線に接続して上記駆動制御可能期間を開始させ 、上記コンデンサによる上記電圧条件を上記コンデンサに保持させるスイッチン グ素子とを備えていることを特徴としている。

[0034]

上記の発明によれば、スイッチング素子が導通状態になると、スイッチング素子は画素を第1の配線に接続し、駆動制御可能期間が開始する。この駆動制御可能期間に、第2のアクティブ素子が導通状態となることにより、ドライブ回路から第1のアクティブ素子に駆動電流が伝達され、電気光学素子の電流駆動時に電気光学素子に流す駆動電流を第1のアクティブ素子に生成させるために第1のアクティブ素子に印加する電圧条件が生成される。そして、第2のアクティブ素子が遮断状態となることにより、生成された電圧条件はコンデンサに保持される。さらに、この後にスイッチング素子が遮断状態となることにより、画素は第1の配線から遮断されて駆動制御可能期間が終了し、コンデンサが保持した電圧条件で第1のアクティブ素子から電気光学素子に駆動電流が流れる電流駆動が可能になる。

[0035]

以上により、ドライブ回路から伝達された駆動電流で電気光学素子を駆動する ことができる。

[0036]

さらに本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第1のアクティブ素子による上記電圧条件の生成に必要な電位を、上記スイッチング素子を介さずに、導通状態にある上記第2のアクティブ素子を介して上記第1のアクティブ

素子に伝達するように設けられた第3の配線を備えており、上記スイッチング素子は、導通状態となることによって、上記第1の配線を上記電気光学素子の上記 駆動電流の流入側端子に接続することを特徴としている。

[0037]

上記の発明によれば、第2のアクティブ素子が導通状態にあるときには第3の配線から、スイッチング素子を介さずに第2のアクティブ素子を介して、第1のアクティブ素子による電圧条件の生成に必要な電位が第1のアクティブ素子に伝達される。そして、スイッチング素子が導通状態となることによって、第1の配線は電気光学素子の上記駆動電流の流入側端子に接続される。従って、電気光学素子が閾値電圧を有するダイオード型の電気光学素子であってこれを暗輝度状態にしたいとき、第3の配線から第2のアクティブ素子を介して第1のアクティブ素子に第1のアクティブ素子が遮断状態となるような電位を伝達し、第1の配線からスイッチング素子を介して電気光学素子の駆動電流流入側端子に、電気光学素子に印加される電圧が閾値電圧以下となるような電位を伝達することにより、電気光学素子を完全に暗状態とすることができる。

[0038]

さらに本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記スイッチング素子の導通状態および遮断状態を決める電位を上記スイッチング素子に伝達する第4の配線を備えていることを特徴としている。

[0039]

上記の発明によれば、第2の配線が第2のアクティブ素子の導通状態および遮断状態を決める電位を第2のアクティブ素子に伝達するのに対して、第4の配線がスイッチング素子の導通状態および遮断状態を決める電位をスイッチング素子に伝達する。従って、コンデンサが電圧条件を保持するまでに、生成された電圧が電圧条件からスイッチングのスイッチングによって変化してしまうという悪影響を回避する上で、コンデンサが電圧条件を保持した後にスイッチング素子を遮断状態とすることを確実に行うことができる。

[0040]

また、上記電圧条件をコンデンサに保持させた後、第2配線とドライバ回路の

間の接続を切り、スイッチング素子を遮断状態とし、その後第1のアクティブ素子を遮断状態とする場合、第2配線をOFF電位に接続し、導通状態のままとする場合、第2配線とドライバ回路の間をオープン状態のままとし、その後第2のアクティブ素子を遮断状態とすることもできる。

[0041]

この場合、電気光学素子へ電流を流すことなく第1のアクティブ素子を遮断状態とすることができる。

[0042]

また、第4の配線を備えていることによって、第2のアクティブ素子の状態とは独立にスイッチング素子の導通状態と遮断状態とを切り替えることができるので、電気光学素子の電流駆動を行っている最中に第1のアクティブ素子を遮断状態とするような電位を第2のアクティブ素子に伝達することにより、電気光学素子の電流駆動期間の長さを制御することができる。

[0043]

さらに本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、上記第1のアクティブ素子から上記電気光学素子へ上記駆動電流が流れる経路の導通および遮断を行う他のスイッチング素子を備えていることを特徴としている。

[0044]

上記の発明によれば、第1のアクティブ素子から電気光学素子へ駆動電流が流れる経路を、他のスイッチング素子によって導通および遮断することができるので、電気光学素子が閾値電圧を有するダイオード型の素子でなくても容易に電流駆動を行うことができる。

[0045]

また、本発明の表示装置の表示装置は、上記課題を解決するために、第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に設けられた、電流駆動型の電気光学素子を有する画素を、上記第2の配線の電位状態によって上記画素が駆動制御可能となる駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して駆動制御するドライブ回路であって、上記電気光学素子を電流駆動するための駆動電流を生成して上記駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素に伝達することにより上記画素を駆動

制御するドライブ回路を備えた表示装置であり、上記ドライブ回路は、各上記画素に対して上記駆動制御可能期間外に1つの定電流源から出力される定電流を用いて上記ドライブ回路内部に上記駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、上記駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成することを特徴としている。

[0046]

また、本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に電気光学素子を有する表示装置であって、上記電気光学素子の駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1のアクティブ素子と、上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、上記第1の配線を介して上記第1のアクティブ素子に上記電圧条件を生成させ、上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、第1のアクティブ素子と電気光学素子との間に接続されたスイッチング素子とを備えていることを特徴としている。

[0047]

また、本発明の表示装置は、上記課題を解決するために、第1の配線と第2の配線とが交差する各領域に電気光学素子を設けた表示装置であって、上記電気光学素子の駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1のアクティブ素子と、上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、上記第1の配線を介して上記第1のアクティブ素子に上記電圧条件を伝達し上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、第1のアクティブ素子と電気光学素子との間に接続されたスイッチング素子とを備えており、上記第1のアクティブ素子による上記電圧条件の生成に必要な電位は、第3の配線から伝達され、上記スイッチング素子は、導通状態となることによって、上記第1の配線を上記電気光学素子の上記駆動電流の流入側端子に接続することを特徴としている。

[0048]

【発明の実施の形態】

以下、種々の実施の形態を挙げて本発明の詳細な説明を行う。

[0049]

本発明に用いられる各スイッチング素子は低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTなどで構成できるが、以下の実施の形態ではCGシリコンTFTを用いることとする。

[0050]

なお、このCGシリコンTFTの構成に関しては、非特許文献 5 等で発表されているので、ここではその詳細な説明は省略する。

[0051]

また、CGシリコンTFTプロセスに関しては、非特許文献6等で発表されているので、ここではその詳細な説明は省略する。

[0052]

また、以下の実施の形態で用いる電気光学素子である有機EL素子の構成についても、非特許文献7等で発表されているので、ここではその詳細な説明は省略する。

[0053]

[実施の形態1]

本発明の一実施の形態について、図1ないし図4に基づいて説明すれば以下の 通りである。

[0054]

本実施の形態では特に本発明の表示装置が備えるドライブ回路の構成及び駆動 方法、画素構成について説明する。

[0055]

図1に、本実施の形態の表示装置の一部を示す。これは該表示装置のドライブ 回路の一部と画素の一部とを、それぞれの基本構成として示した図である。

[0056]

図1ではm×nのマトリックス状に配置された画素Aijのうち2つの画素のみ描かれている。しかし、実際の表示装置はこの画素Aijが縦にm個、横にn個配置されている。また、カラー表示装置では、1つの画素が3つのドットから構成され、各々のドットに電気光学素子とその画素回路が配置されるが、図1では説明を簡単にするために、1つの画素が1つのドットから構成された単色表示

装置を示す。

[0057]

図1の画素Aijの回路構成は、全実施の形態で述べる画素構成のうちの第1の画素回路構成である。各画素Aijはソース配線(第1の配線)Sjとゲート配線(第2の配線)Giとが交差する領域に設けられ、それぞれ電気光学素子EL1、n型のスイッチ用TFT(第1のスイッチング素子)Q1、n型の選択用TFT(第2のアクティブ素子)Q3、p型の電流出力用TFT(第1のアクティブ素子)Q4、およびコンデンサC1とを備えている。

[0058]

電気光学素子EL1はダイオード型の電流駆動型電気光学素子であり、陰極は電源端子Vcomに接続されている。電流出力用TFTQ4は、電源配線Vrefと電源端子Vcomとの間に電気光学素子EL1と直列に接続されており、コンデンサC1はそのゲート電圧を保持するように電流出力用TFTQ4に接続されている。そのコンデンサC1の電圧は選択用TFTQ3により設定される。選択用TFTQ3はゲート端子がゲート配(第2の配線)Giに接続され、ソース端子・ドレイン端子は電流出力用TFTQ4のゲート端子と、電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との接続点とをつなぐように接続されている。選択用TFTQ3の導通状態および遮断状態はゲート配線Giの電位状態で決定される

[0059]

電気光学素子EL1は陽極側で電流出力用TFTQ4と直列に接続され、スイッチ用TFTQ1はそのソース端子・ドレイン端子が上記接続点とソース配線Sjとを接続するように配置されている。そして、スイッチ用TFTQ1のゲート端子は制御線Wiに接続されている。スイッチ用TFTQ1の導通状態および遮断状態は制御線Wiの電位状態で決定される。

[0060]

画素Aijは、制御線Wiの電位状態がハイになってスイッチ用TFTQ1が 導通状態となることにより、電流ドライブ回路Pjによるソース配線Sjを介し た駆動制御が可能な駆動制御可能期間となる。また、制御線Wiの電位状態が口 ーになってスイッチ用TFTQ1が遮断状態となることにより、電流ドライブ回路Pjによるソース配線Sjを介した駆動制御が不可能な駆動制御可能期間外となる。

[0061]

次に、ドライブ回路の一部である図1の電流ドライブ回路Pjの構成について説明する。電流ドライブ回路Pjは、電気光学素子EL1を電流駆動するための駆動電流を生成して画素Aijの駆動制御可能期間にソース配線Sjを介して画素Aijに伝達することにより画素Aijを駆動制御する。

[0062]

電流ドライブ回路Pjは電流源回路Bjを備えている。電流源回路Bjは、n型のTFTQ6・Q7・Q8、n型の電流設定用TFTQ9、およびコンデンサ C2を備えている。電流出力用TFTQ9は、TFTQ6を介してソース配線Sjに接続されているとともに、TFTQ7を介して外部の定電流源Iconに接続されている。TFTQ6のゲート端子は制御配線Djに接続され、制御配線Djの電位によってTFTQ6の導通状態および遮断状態が決定される。電流設定用TFTQ9のソース端子はGNDに接続されている。TFTQ7のゲート端子は制御配線Ljに接続され、制御配線Ljの電位によってTFTQ7の導通状態および遮断状態が決定される。

[0063]

また、コンデンサC2は電流設定用TFTQ9のゲート端子とソース端子との間に接続されており、その端子間電圧が電流設定用TFTQ9のゲート電圧となる。TFTQ8は電流設定用TFTQ9のゲート端子を定電流源Iconに接続するか否かを決めるスイッチ用素子である。TFTQ8のゲート端子は制御配線Rjに接続され、制御配線Rjの電位によってTFTQ8の導通状態および遮断状態が決定される。

[0064]

また、電流ドライブ回路Pjはソース配線Sjを電源配線VHに接続するか否かを決めるp型のTFTQ5を備えている。TFTQ5のゲート端子は制御配線Djに接続されている。

[0065]

上記の構成の電流ドライブ回路 P j と同一の構成のドライブ回路が、ソース配線ごとに電流ドライブ回路 P j + 1、 P j + 2、…と備えられている。ただし、定電流源 I c o n は、各ドライブ回路に共通に1つだけ設けられている。

[0066]

図1のドライブ回路を構成する電流ドライブ回路Pjは、1つの電流源回路Bjから1つの電流ドライブ回路Pjが構成されているので、その出力電流は(外部定電流源Iconにより設定された電流値を取るか、OFF電位VHを取るかの)2つの状態を持つ。

[0067]

この電流ドライブ回路Pjの出力電流レベルが2値レベルを取るとき、多階調レベルを得るための駆動方法を図2に示す。

[0068]

即ち、図2では、1つのフレーム期間を3つのフィールド期間に分け、各々のフィールド期間の長さを1:2:4の比に設定する。そして各々のフールド期間の最初に各画素Aijの電流出力用TFTQ4の設定動作を行う。その結果、1フレーム期間の間に、各画素Aijの電気光学素子EL1を流れる電流は3回変化可能であり、各々の表示期間の比率が1:2:4となるので、8つの異なる電荷総量が与えられ、8階調表示が可能となる。DjおよびG1~G8の欄の1、2、3はそれぞれ、1ビット目、2ビット目、および3ビット目のデータに対応して駆動されることを示している。

[0069]

そして、図2に示すように、第3フィールドの表示状態を設定した後、各電流ドライブ回路Pjの電流値を順番に再設定する。その結果、次のフレームにおいても各電流ドライブ回路Pjから等しい電流値が出力できるようになる。なお、この図2のタイミングチャートは、表示装置の画素数m×nは8×16の場合に相当する。

[0070]

図2において1) Dj, Lj, Rjの欄に『1』~『16』の数字が入ってい

るのは、この各電流ドライブ回路 P j の電流設定動作を行うことを示しており、 その時のタイミングチャートを図3に示す。

[0071]

この電流設定モードでは、最初に電流ドライブ回路P j からソース配線S j へ電流が流れ出ないよう、制御配線D j をロー電位として、電流出力用TFTでもある電流設定用TFTQ9とソース配線S j とを繋ぐれ型TFTQ6をOFF状態とする。そして、この電流ドライブ回路P j の電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)のみに定電流源I c o n から電流が流れるよう、この電流ドライブ回路P j に対応する制御配線L j , R j のみをハイ状態とし、他の電流ドライブ回路P k ($j \neq k$) に対応する制御配線L k , R k をロー状態とする。

[0072]

このとき、電流ドライブ回路Pjの電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)のソース端子と定電流源Iconを結ぶn型TFTQ7がON状態となり、コンデンサC2と定電流源Iconとを結ぶn型TFTQ8もON状態となり、電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)へ定電流源Iconから定電流が流れ、その電流値によりコンデンサC2の電圧が設定される。

[0073]

その後、制御配線Rjをロー状態とすることでn型TFTQ8を非導通状態として、コンデンサC2の電圧を保持し、制御配線Ljをロー状態とすることで電流ドライブ回路Pjの電流設定を終了し、次の電流ドライブ回路Pj+1の電流設定を行う。その結果、電流ドライブ回路Pjの電流出力用TFTQ9(兼電流設定用TFT)の出力は、その電流出力用TFTQ9の特性バラツキに依らず、定電流源Iconにより設定された電流値が流れるよう設定される。

[0074]

このようにして、電流ドライブ回路Pjは、画素Aijに対して駆動制御可能期間外に定電流源Iconから出力される定電流を用いて、ドライブ回路Pj内部に電気光学素子EL1の駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成する。そして、画素Aijは、電気光学素子EL1に駆動電流が流れる電流駆動期間の長さに対応し

て表示状態が決定される。電気光学素子EL1に駆動電流が流れる電流駆動期間は、一定期間内に設けられた3つの期間の選択的な組み合わせにより長さが決定される。

[0075]

図2で1) Dj, Lj, Rjの欄に『1』が示されているタイミングが図3の時間0~Taに相当し、電流ドライブ回路P1に対して上記設定動作を行う時間である。図2で1) Dj, Lj, Rjの欄に『2』が示されているタイミングが図3の時間Ta~2Taに相当し、電流ドライブ回路P2に対して上記設定動作を行う時間である。なお、1) Dj, Lj, Rjの欄がブランクのときは、どの電流ドライブ回路Pjに対しても、上記設定動作を行わない。

[0076]

また、図2において3) Gi, Wiの欄に『1』~『8』の数字が入っているのが、この電流ドライブ回路Pjを用いて各画素Aijの電流を設定する動作であり、その時のタイミングチャートを図4に示す。

[0077]

この画素選択動作では、各選択期間の最初にデータ信号Djを用いて、ソース配線Sjを上記電流出力用TFTQ9に繋ぐか(図4の2)3)では『H』状態で示す)、OFF電位VHに繋ぐか(図4の2)3)では『L』状態で示す)を設定する。次に制御線Wiをハイ状態とし、各画素Aijのスイッチ用TFTQ1をON状態とし、電流出力用TFTQ4からソース配線Sjへ電流が流れるよう設定する。また、ゲート配線Giをハイ状態とし、選択用TFTQ3をON状態とし、電流出力用TFTQ4のゲート端子とソース配線Sjとを導通させる。

[0078]

このとき、データ信号Djがロー状態であれば、ソース配線SjはOFF電位 VHに繋がるので、電流出力用TFTQ4のゲート端子の電位は、電流出力用T FTQ4がOFF状態となるよう設定される。そして、この後、ゲート配線Gi がロー状態となり、選択用TFTQ3がOFF状態となり、電流出力用TFTQ 4のゲート電位として、このOFF電位VHが保持される。

[0079]

その後、制御線Wiがロー状態となって、各画素Aijのスイッチ用TFTQ1がOFF状態となり、電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ電流が流れることができるよう設定される。しかしこの場合、電流出力用TFTQ4のゲート電位がOFF電位なので、電気光学素子EL1に電流が流れない状態が保持される。

[0080]

また、データ信号Djがハイ状態であれば、ソース配線Sjは電流源回路Bjに繋がるので、電流出力用TFTQ4からソース配線Sjを通して、電流源回路Bjへ電流が流れる。このとき、ソース配線Sj電位は、電流出力用TFTQ4 (兼電流設定用TFT)の電流値が、電流源回路Bjの電流値と一致する条件で安定化する。その後、ゲート配線Giがロー状態となって、選択用TFTQ3がOFF状態となれば、電流出力用TFTQ4のゲート端子に付けられたコンデンサC1に、この電圧が保持される。

[0081]

その後、制御線Wiがロー状態となって、電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ電流が流れることができるよう設定される。そして、電流源回路Bjにより設定された電流値が電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ流れる。

[0082]

このように、電流出力用TFTQ4は、電気光学素子EL1の電流駆動時に駆動電流を生成して電気光学素子EL1に流す。コンデンサC1は、駆動制御可能期間にドライブ回路Pjから伝達された駆動電流を電気光学素子EL1の電流駆動時に電流出力用TFTQ4に生成させるために電流出力用TFTQ4に印加する電圧条件を保持する。選択用TFTQ3は、駆動制御可能期間に、導通状態となることによりドライブ回路Pjから電流出力用TFTQ4に駆動電流を伝達させて電流出力用TFTQ4に上記電圧条件を生成させ、上記電圧条件の生成後に遮断状態となることにより上記電圧条件をコンデンサC1に保持させる。スイッチ用TFTQ1は、導通状態となることにより画素Aijをソース配線Sjに接続して駆動制御可能期間を開始させ、コンデンサC1による上記電圧条件の保持

後に遮断状態となることにより画素Aijをソース配線Sjから遮断して駆動制御可能期間を終了させて電気光学素子EL1の電流駆動を可能にする。

[0083]

なお、電流源回路Bjにより設定された電流値が電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ流れるとき、電流出力用TFTQ4の出力端子電位は、電気光学素子EL1を流れる電流と、電流出力用TFTQ4を流れる電流とが等しくなるよう上昇する。

[0084]

この制御線Wiがハイ状態からロー状態になるとき、電流出力用TFTQ4からソース配線Sjへ流れる電流量は減少していく。しかし、電流ドライブ回路Pjがソース配線Sjから流れ出る電流量は一定値を保とうとするので、ソース配線Sjの電位は低下していく。もし、この制御線Wiの変化タイミングと前記ゲート配線Giの変化タイミングとが同時であっても、スイッチ用TFTQ1と選択用TFTQ3との閾値特性バラツキが小さく、スイッチ用TFTQ1と選択用TFTQ3とが同時にOFFになれば問題ない。

[0085]

しかし、スイッチ用TFTQ1と選択用TFTQ3との閾値特性バラツキ条件によっては、スイッチ用TFTQ1がOFFになってから選択用TFTQ3がOFFとなり、電流出力用TFTQ4からコンデンサC1へ電荷が流れてから、コンデンサC1の電位が電流出力用TFTQ4のドレイン端子から切り離される可能性がある。

[0086]

この場合、制御線Wiがロー状態となったあとに電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ流れる電流値は、電流源回路Bjにより設定された電流値と一致しない。そこで、本実施の形態で用いる画素回路構成としては、このスイッチ用TFTQ1と選択用TFTQ3とが独立に制御できる構成が望ましい。

[0087]

なお、図2の3) Gi, Wiの欄に『1』が示されているタイミングが図4の時間0~Tbに相当し、画素A1jに対して上記選択動作を行う時間である。図

2の3) Gi, Wiの欄に『2』が示されているタイミングが図4の時間Tb~2Tbに相当し、画素A2jに対して上記選択動作を行う時間である。なお、3) Gi, Wiの欄がブランクのときは、どの画素Aijに対しても上記選択動作を行わない。

[0088]

このような時間分割階調表示を行う場合も、電気光学素子が電流値に比例した 輝度を与えるものであれば、電気光学素子を駆動する画素回路の出力は、電圧出 力型より電流出力型の方が好ましい。

[0089]

これは、図1の画素回路Aijの電流出力用TFTQ4のゲート端子へ同一の電圧を印加しても、周囲温度や電気光学素子の特性バラツキにより、電気光学素子を流れる電流値が変化してしまうからである。一方、電流出力用TFTQ4へ一定電流を流すよう電流出力用TFTQ4のゲート端子電圧を設定すれば、流れる電流値は所期の電流値なので上記問題は起こらない。

[0090]

特に、電気光学素子に短絡が起きたとき、電圧出力型では画面全体に渡る電源電圧の低下が起こり、表示品位を著しく損なう。しかし、上記電流出力型では所定の電流値しか流れないので、このように極端な表示品位の低下は現れないので好ましい。

[0091]

本実施の形態によれば、電流ドライブ回路Pjでは、パネル毎にまたはRGB各色毎に1つの電流ドライブ回路を設けて駆動制御時に画素ごとに電流を切り替えていくような構成とは異なって、1つの定電流源Iconを用いて駆動電流の設定を行っているだけであるため、出力電流の周波数が高くなることはない。従って、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTなどのTFTをを用いて構成することができる。

[0092]

この結果、電気光学素子EL1の電流駆動用の電流ドライブ回路Pjを、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTで構成することを可能としながら各ソ

ース配線Sj間で電流値がばらつくのを防止することができる。

[0093]

また、一定期間内に設けられた複数の期間から選択的に組み合わせることにより電流駆動期間の長さを決定して電気光学素子を電流駆動するので、一定期間において、ドライブ回路から伝達される駆動電流値で定められる階調数よりも多階調で表示を行うことができる。

[0094]

また、ゲート配線Giは、選択用TFTQ3の導通状態および遮断状態を決める電位を選択用TFTQ3に伝達する。従って、コンデンサC1が電圧条件を保持するまでに、生成された電圧が電圧条件からスイッチ用TFTQ1のスイッチングによって変化してしまうという悪影響を回避する上で、コンデンサC1が電圧条件を保持した後にスイッチ用TFTQ1を遮断状態とすることを確実に行うことができる。

[0095]

また、制御線Wiを備えていることによって、スイッチ用TFTQ1の状態とは独立に選択用TFTQ3の導通状態と遮断状態とを切り替えることができるので、電気光学素子EL1の電流駆動を行っている最中に電流出力用TFTQ4を遮断状態とするような電位を選択用TFTQ3に伝達することにより、電気光学素子EL1の電流駆動期間の長さを制御することができる。

[0096]

また、電流ドライブ回路Pjは、ソース配線Sjとゲート配線Giが交差する 領域に、電気光学素子EL1と電流出力用TFTQ4とコンデンサС1とを配置 した表示装置の、ソース配線Sjに繋がるドライブ回路であって、電流ドライブ 回路Pjを構成する電流源回路Bjが電流設定モードを持ち、前記電流設定モー ドにおいて電流源回路Bjへ外部から一定電流を与えることで、その電流源回路 Bjの出力電流を設定し、その設定された電流値に基づき電流源回路Bjから電 流を出力し、上記電流を出力しないときに一定電圧(電位VH)を出力するドラ イブ回路構成である。

[0097]

特に、上記電流設定モードにおいて外部から与えられた電流に従い電流源回路 BjのコンデンサC2の電位が設定され、そのコンデンサC2の電位により電流 源回路Bjの出力電流値が設定されるドライブ回路構成である。

[0098]

上記電流源回路Bjでは、電流設定モードにおいて電流設定用TFTの閾値特性・移動と電流設定用TFTQ9を流れる電流値によりコンデンサC2の電位が決定される。また、コンデンサC2の電位と電流出力用TFTQ9の閾値特性・移動により電流出力用TFTの出力電流が決まる。

[0099]

そこで、上記電流設定用TFTQ9と電流出力用TFTとを同一のTFTとするか、特性の近似したTFTとすることで、上記電流出力用TFTQ9の閾値特性・移動度の影響がキャンセルされ、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTなどのTFT特性バラツキの多い素子を使っても、均一な電流値を得ることができる。

[0100]

この電流源回路Bjは、上記外部から与えられた電流値に対し1対1対応した 出力電流を出力するか、全く電流を出力しないかの2値状態を取る。そこで、上 記電流源回路Bjを複数用いて1つの電流ドライブ回路Pjを構成し、それら電 流源回路Bjの電流出力用TFTの電流出力の有無を独立に制御すれば、複数レ ベルの出力電流を得ることができる。また、全く電流を出力しないときには、一 定電圧VHを出力するようにする。

[0101]

ソース配線Sjとゲート配線Giとが交差する領域に配置した、電気光学素子 EL1を流れる電流値を、上記電流ドライブ回路Pjを用いて設定することにより、本発明の課題が解決できる。

[0102]

また、電気光学素子EL1を流れる電流がないときには、一定電圧(OFF電圧)をソース配線Sjへ出力し、電気光学素子EL1へ電流が流れない状態を取らせることができる。

[0103]

このようなドライブ回路の電流ドライブ回路Pjを構成する電流源回路Bjは、ゲート端子にコンデンサC2を配置した電流出力用TFTQ9と、コンデンサC2と定電流源配線Iconとの間を繋ぐスイッチ用TFTQ8と、電流出力用TFTQ9の出力端子と定電流配線Iconとの間を繋ぐスイッチ用TFTQ7と、電流出力用TFTQ9の出力端子とソース配線Sjとの間を繋ぐ選択用TFTQ6とから構成することができる。

[0104]

上記回路構成では、電流設定モードにおいて、選択された電流源回路Bjのスイッチ用TFTQ7とQ8とのみをON状態(導通状態)として、その電流源回路Bjの選択用TFTQ6をOFF状態(非導通状態)とし、定電流配線Iconから電流出力用TFTQ9とコンデンサC2へ一定電流を流すことができる。

[0105]

この状態でスイッチ用TFTQ8をOFF状態とすることで、コンデンサC2の電位は、電流出力用TFTQ9が定電流配線Iconにより設定された電流を流すよう設定される。その後、スイッチ用TFTQ8をOFF状態とし、この電流源回路Bjの電流設定モードを終了し、次の電流源回路Bj+1の電流設定モードに入る。

[0106]

上記回路構成により、前記電流出力用TFTQ9の閾値特性や移動度がバラツイていても、定電流配線Iconにより定められた電流が、電流源回路Bjより出力されるので好ましい。

[0107]

また、上記電流源回路Bjを複数個組み合わせて上記電流源回路Pjを構成することで、1つの電流源回路Pjより複数の電流レベルを出力できるので好ましい。

[0108]

また、本実施の形態では、上記の通り、電流ドライブ回路 P j の出力電流レベルは複数レベルを取ることが可能であるが、より多くの階調レベルを得る為の駆

動方法は、画素Aijが画素電流回路Qijと電気光学素子Lijとから構成され、その画素電流回路Qijが電流設定モードを持ち、この電流設定モードにおいて前記ドライブ回路の電流ドライブ回路Pjから画素電流回路Qijへ電流値を与えることで、その画素電流回路Qijの電流値を設定し、その画素電流設定動作を1フレーム期間に複数回行うことで、その画素Aijに対応する前記電気光学素子Lijの階調表示状態を制御する駆動方法である。

[0109]

上記駆動方法により、1フレーム期間に複数回、上記画素電流回路Qijの出力電流値を切り替えることができるので、上記電気光学素子Lijに対し電流ドライブ回路Pjの出力電流値で定められる階調数より、より多くの階調表示を行わせることができる。

[0110]

また、本実施の形態の表示装置における画素電流回路Qijの好ましい第1の構成は、ソース配線Sjとゲート配線Giとが交差する領域に、電気光学素子EL1と電流出力用TFTQ4とコンデンサC1とを配置し、電流出力用TFTQ4のゲート端子にコンデンサC1を配置し、電気光学素子EL1と直列に電流出力用TFTQ4を配置し、電流出力用TFTQ4の出力電流を、電気光学素子EL1へ導くかソース配線Sjへ導くかを切り替える為のスイッチ用TFTQ1を配置し、ソース配線Sjの電位を、電流出力用TFTQ4のゲート端子へ導くか否かを切り替える選択用TFTQ3を配置した構成である。

[0111]

上記構成においては、電気光学素子EL1はダイオード型の非対称電流特性を 持つことが好ましい。

[0112]

上記画素回路構成では、スイッチ用TFTQ1をON状態とし、ソース配線S jへ電気光学素子EL1の閾値電圧以下となる電圧を印加することで、電流出力 用TFTQ4の出力電圧を電気光学素子EL1の閾値電圧以下とし、電気光学素 子EL1をOFF状態とし、電源配線Vrefより電流出力用TFTQ4を通し て、ソース配線Sjへ電流を流すことができる。

[0113]

そのとき、選択用TFTQ3を導通状態とすることで、電流出力用TFTQ4のゲート電圧を上記電流値が流れるゲート電圧Vlowに設定できる。

[0114]

但し、上記電圧V1owが電気光学素子EL1の閾値電圧より大きければ、ソース配線Sjから電気光学素子EL1に電流が流れるので、暗輝度が浮いたり、低輝度レベルの階調直線性が狂う等の問題がおこる。しかし、その暗輝度の浮きは差ほど目立たないので表示可能である。

[0115]

また、本実施の形態の表示装置では、ゲート配線Giと並行して制御線Wiが配置され、スイッチ用TFTQ1のゲート端子と、選択用TFTQ3のゲート端子とのうち、一方が制御線Wiに接続され、他方がゲート配線Giに接続された構成が好ましい。

[0116]

上記回路構成では、電流出力用TFTQ4からソース配線Sjへ一定電流が流れている状態で、スイッチ用TFTQ1がON状態からOFF状態へ切り替わるときに、ソース配線Sjへ供給される電流が変化するので、ソース配線Sjの電位が変化する。

[0117]

そこで、スイッチ用TFTQ1をON状態とし、電流出力用TFTQ4の出力電流をソース配線へ導いている間に、選択用TFTQ3をOFF状態とし、上記電位変動が起こる前にコンデンサC1の電位を確定させ、その後、スイッチ用TFTQ1をOFF状態とし、電流出力用TFTQ4の電流値を安定化させることが好ましい。

[0118]

また、上記回路構成では、選択用TFTQ3をON状態とすることで、コンデンサC1の電位をOFF電位として、電流出力用TFTQ4の出力電流を止めることが可能である。このことにより、各データの表示時間の長さを制御できて好ましい。

[0119]

[実施の形態2]

本発明の他の実施の形態について、図5および図6に基づいて説明すれば以下の通りである。なお、前記実施の形態1で述べた構成要素と同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。

[0120]

上記実施の形態1では、ドライブ回路を構成する電流ドライブ回路Pjから2 値電流値を出力する場合の例を示したが、本実施の形態では電流ドライブ回路P jから多値電流を出力する場合の例を示す。

[0121]

図5に示すのが、本実施の形態の表示装置における電流ドライブ回路Pjの構成の応用例である。

[0122]

図5では、1つのソース配線Sjに対するドライブ回路を構成する電流ドライブ回路Pjが、3つの電流源回路Bj1~Bj3から構成されている。各々の電流源回路Bjは、外部定電流源Iconにより設定された電流値を出力するか否かの2つの出力状態を持つ。電流源回路Bj1~Bj3のそれぞれは、実施の形態1で述べた電流源回路Bj(図1)と同一構成である。

[0123]

この電流源回路Bj1~Bj3の電流設定動作は、実施の形態1の電流ドライブ回路Pjの電流設定動作と同様である。

[0124]

即ち、最初に電流源回路Bjlからソース配線Sjへ電流が流れないよう、制御線Djlをロー状態として、電流出力用TFTQ9(兼電流設定用TFT)とソース配線Sjとを繋ぐn型TFTQ6をOFF状態とする。

[0125]

そして、定電流源Iconからこの電流源回路Bj1に対応する電流設定用TFTQ9 (兼電流出力用TFT)のみに電流が流れるよう、この電流源回路Bj1に対応する制御配線Lj1,Rj1のみをハイ状態とし、他の電流ドライブ回

路Pk(j≠k)に対応する電流源回路Bk及び、この電流ドライブ回路Pjの他の電流源回路Bj2~Bj3に対応する制御配線Lj1,Rj1をロー状態とする。

[0126]

このとき、電流源回路Bjlの電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)のソース端子と定電流源Iconとを結ぶn型TFTQ7がON状態となり、コンデンサC2と定電流源Iconとを結ぶn型TFTQ8もON状態となり、電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)へ定電流源Iconから定電流が流れ、その電流値によりコンデンサC2の電圧が設定される。

[0127]

その後、制御配線Rj1をロー状態とすることでn型TFTQ8を非導通状態として、コンデンサC2の電圧を保持し、制御配線Lj1をロー状態とすることで電流源回路Bj1の電流設定を終了し、次の電流源回路Bj2の電流設定を行う。その結果、制御配線Dj1がハイ状態となったとき、電流出力用TFTQ9(兼電流設定用TFT)の引き込み電流は、その電流出力用TFTQ9の特性バラツキに依らず、定電流源Iconにより設定された電流値が流れるよう設定される。

[0128]

なお、電流源回路 B j 2 と電流源回路 B j 3 との電流設定動作も上記電流源回路 B j 1 と同様なので、ここではその説明は省略する。

[0129]

この結果、電流ドライブ回路Pjのデータ信号Dj1~Dj3を(ロー、ロー、ロー)に設定すれば、ソース配線SjがOFF電位VHと導通し、電流ドライブ回路Pjよりソース配線SjへOFF電位VHが出力される。データ信号Dj1~Dj3を(ハイ、ロー、ロー)に設定すれば、電流源回路Bj1のみがソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流Iaが引き込まれる。データ信号Dj1~Dj3を(ハイ、ハイ、ロー)に設定すれば、電流源回路Bj1とBj2とがソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流Iaの2倍が引き

込まれる。データ信号Dj1~Dj3を(ハイ、ハイ、ハイ)に設定すれば、電流源回路Bj1~Bj3がソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流Iaの3倍が引き込まれる。

[0130]

このようにして、本実施の形態のドライブ回路構成を用いて多値電流出力が実 現できる。

[0131]

次に、図6に本実施の形態の表示装置におけるドライブ回路構成を用いて多値 電流を出力する別の例を示す。

[0132]

図6のドライブ回路構成では、各電流ドライブ回路Pjを複数の電流源回路Bjx(x=1、2、…)によって構成し、各電流源回路Bjxに異なる電流値を設定する。

[0133]

その異なる電流値を与える為に、電流配線Ic1, Ic2へ異なる電流値を設定する。電流配線Ic1の電流値は定電流源Iconの定電流から電流源回路PB1が生成し、電流配線Ic2の電流値は定電流源Iconの定電流から電流源回路PB2・PB3が生成する。

[0134]

電流源回路PB1はP型TFTQ17・Q19、n型TFTQ18・Q20、およびコンデンサC3を備えている。電流源回路PB2・PB3も同一構成である。電流源回路PB1~PB3の出力電流設定動作は上記図5の電流源回路Bj1~Bj3の電流設定動作と同様である。

[0135]

即ち、最初の電流源回路PB1の電流設定動作において、電流源回路PB1から電流配線Ic1へ電流が流れないよう、制御線PL1をハイ状態として、電流出力用TFTQ17(兼電流設定用TFT)と電流配線Ic1とを繋ぐP型TFTQ19をOFF状態とする。このとき、電流源回路PB1と定電流源Iconとを繋ぐn型TFTQ20がON状態となるので、更に、電流出力用TFTQ1

7のゲート端子とドレイン端子との間に配置したn型TFTQ18をON状態(制御配線PR1がハイ状態)として、電源VHより電流出力用TFTQ17を通して定電流源Iconへ電流が流れる状態を作る。

[0136]

このとき、電源VHより電流設定用TFTQ17(兼電流出力用TFT)を通して定電流源Iconへ一定電流が流れるよう、電流設定用TFTQ17のゲート端子電圧が設定される。この設定された電流設定用TFTQ17のゲート電圧を、n型TFTQ18をOFF状態(制御配線PR1がロー状態)とすることで、コンデンサC3に保持させる。その後、制御配線PL1をロー状態とすることでn型TFT20をOFF状態とし、p型TFT19をON状態とする。

[0137]

その結果、電流配線Iclに流れる電流は、定電流源Iconにより設定された電流値となる。そして、次の電流源回路PB2の電流設定を行う。

[0138]

この電流源回路 P B 2 の電流設定動作および次の電流源回路 P B 3 の動作は上記電流源回路 P B 1 の電流設定動作と同様なので、ここではその説明は省略する。このとき、電流配線 I c 1 には電流源回路 P B 1 が繋がっているだけであるが、電流配線 I c 2 には電流源回路 P B 2 ・ P B 3 が繋がっている。従って、電流配線 I c 2 を流れる電流値 I b は電流配線 I c 1 を流れる電流値 I a の 2 倍に設定される。

[0139]

この電流配線Ic1・Ic2の電流値を使って、各電流ドライブ回路Pjを構成する電流源回路Bj1・Bj2の電流設定動作が行われる。

[0140]

なお、この電流設定動作を各電流源Bj1やBj2の各々に着目して見れば、 その動作は実施の形態1の電流ドライブ回路Pjの電流設定動作と同様である。

[0141]

即ち、各電流ドライブ回路Pjの電流設定動作は、最初に電流ドライブ回路Pjからソース配線Sjへ電流が流れないよう、制御線Dj1~Dj2を総てロー

状態とし、この電流ドライブ回路Pjを構成する電流源回路Bj1・Bj2の電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)とソース配線Sjを繋ぐn型TFTQ6をOFF状態とする。そして、電流配線Ic1,Ic2からこの電流源回路Bj1に対応する電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)のみに電流が流れるよう、この電流源回路Bj1・Bj2に対応する共通制御線LjとRjとをハイ状態として、他の電流源回路Bk1~Bk2(k \neq j)に対応する共通制御線 線LkとRkとをロー状態とする。

[0142]

このとき、電流源回路Bj1・Bj2の電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)のソース端子と電流配線Ic1,Ic2とを結ぶn型TFTQ7がON状態となり、各コンデンサCと電流配線Ic1,Ic2とを結ぶn型TFTQ8もON状態となり、各電流設定用TFTQ9(兼電流出力用TFT)へ電流配線Ic1,Ic2から設定電流が流れ、その電流値により各コンデンサC2の電位が設定される。その後、制御配線Rjをロー状態とすることでn型TFTQ8を非導通状態として、コンデンサC2を用いて、設定された電流設定用TFTQ9のゲート端子電位を保持する。また、制御配線Ljをロー状態とすることで電流ドライブ回路Pjの電流設定を終了し、次の電流ドライブ回路Pj中電流設定を終了し、次の電流ドライブ回路Pj中電流設定動作に移る。

[0143]

その結果、電流源回路Bj1・Bj2の各電流設定用TFTQ9 (兼電流出力用TFT)の引き込み電流は、そのTFT特性バラツキに依らず、その電流配線Ic1、Ic2により設定された電流値が流れるよう設定される。なおこのとき、電流配線Ic2の電流値は電流配線Ic1の電流値の2倍に設定されているので、電流源回路Bj2の電流値は電流源回路Bj1の電流値の2倍に設定される

[0144]

そこで図6で、データ信号Dj0~Dj2を(ロー、ロー、ロー)に設定すると、ソース配線SjがOFF電位VHと導通するので、電流ドライブ回路Pjよりソース配線SjへOFF電位VHが出力される。データ信号Dj0~Dj2を

(ハイ、ハイ、ロー)に設定すると、電流源回路Bj1のみソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流Iaが引き込まれる。データ信号Dj0~Dj2を(ハイ、ロー、ハイ)に設定すると、電流源回路Bj2がソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流2×Iaが引き込まれる。データ信号Dj0~Dj2を(ハイ、ハイ、ハイ)に設定すると、電流源回路Bj1とBj2がソース配線Sjと導通するので、ソース配線Sjより電流ドライブ回路Pjへ設定された電流3×Iaが引き込まれる。

[0145]

このようにして、本実施の形態のドライブ回路構成を用いて多値電流出力が実現できる。

[0146]

このように本実施の形態のドライブ回路構成を用いて多階調表示を行わせることが可能であるが、図5の電流ドライブ回路構成で256階調表示を行わせる為には、1つの電流ドライブ回路Pjが255個の電流源回路Bj1~Bj255を必要とする。しかし、それだけの数の電流源回路を各ソース配線Sj毎に設けると、必要なソースドライバサイズ(幅)が大きくなりすぎて好ましくない。

[0147]

一方、図6の電流ドライブ回路構成では、1つの電流ドライブ回路Pjが8個の電流源回路Bj1~Bj8から構成されれば256階調表示可能である。しかし、これら8個の電流源回路Bj1~Bj8から供給される電流値には128倍の開きがあるので、各電流源回路Bj1~Bj8の電流出力用TFTQ9を同一サイズとするのは難しい。

[0148]

そこで、各電流源回路Bj1~Bj8の電流出力用TFTQ9のゲート幅を必要な電流量に比例させて大きくしていくことが考えられるが、この場合、必要なソースドライバサイズ(幅)が大きくなるので好ましくない。

[0149]

〔実施の形態3〕

本発明のさらに他の実施の形態について、図7および図8に基づいて説明すれば以下の通りである。なお、前記実施の形態1および2で述べた構成要素と同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。

[0150]

本実施の形態では、上記課題を解決するために、上記多階調表示用の電流ドライブ回路構成と共に用いられる時間分割階調表示方法の説明をする。

[0151]

図5や図6の電流ドライブ回路Pjでは、出力できる電流値が4値(OFF電位、Ia、2×Ia、3×Ia)なので、図7に示すように時間幅比1:4:16の3フィールドを用いた時分割階調と組み合わせれば、64階調表示が可能である。

[0152]

図7は横軸が時間であり、縦軸が画素Aijである。図7では説明を簡単にするためにゲート配線が8本の表示装置の例を示している。縦軸に示すA1j~A8jはそのゲート配線G1~G8に対応する画素であり、斜め線(1)~(3)で示したタイミングで各ゲート配線Giが選択され画素Aijのデータが設定される。

[0153]

この画素Aijにデータを設定するときの動作は図2や図4のタイミングチャートで示したものと同様なので、ここではその詳細な説明は省略する。

[0154]

上記ゲート配線Giの選択タイミングで電流ドライブ回路Pjより画素Aijの電流駆動用TFTの電流値が設定される。この動作は、1走査時間tfでゲート配線G1~G8に対応する画素A1j~A8jのデータ書き換えが終了する。

[0155]

 る時間は3×tfで済むので、1フレーム期間中にしめる走査時間の割合が小さい。

[0156]

そこで、図1に示す画素回路Aijのように、電流出力用TFTQ4のゲート端子に接続されたコンデンサC1と電流出力用TFTQ4の出力端子との間に選択用TFTQ3を配置し、その選択用TFTQ3をスイッチ用TFTQ1とは独立にON状態とすれば、電流出力用TFTQ4のゲート電位が電流出力用TFTQ4の出力電位と等しくなり、電流出力用TFTQ4の出力電流をほぼ0とすることができる。

[0157]

この電流出力用TFTQ4の出力電流を0とする動作(消光動作)のタイミングを、図8で斜め破線(4)で示す。このように制御することで、図8にそのタイミングを示すように、走査期間tgに対する1フレーム期間の比率を6×tgと短くできる。なお、この1フレーム期間のうち、実際に走査に使われている時間は3×tgと変化しない。

[0158]

このように、制御線Wiをゲート配線Giとは独立に走査することで、1フレーム期間を短くする効果ができるので好ましい。

[0159]

[実施の形態4]

本発明のさらに他の実施の形態について、図9ないし図16に基づいて説明すれば以下の通りである。なお、前記実施の形態1ないし3で述べた構成要素と同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する。

[0160]

実施の形態3において、図1の画素回路構成では、上記消光動作において電流 出力用TFTQ4の出力電流を完全に0にすることはできない。これは、スイッ チ用TFTQ3がONの状態で、電流出力用TFTQ4のゲート電圧は、電気光 学素子EL1へ若干の電流が流れる状態で安定するからである。

[0161]

そこで、上記時分割階調表示に適した第1の画素回路の別の構成を示す。

[0162]

図9に示すのがその画素回路構成Aijであり、電流出力用TFTQ4のゲート端子とソース配線Sjとの間に選択用TFT(第2のアクティブ素子)Q10が配置され、その選択用TFTQ10のゲート端子はゲート配線Giに接続されている。電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1とは電源配線Vrefと対向電極Vcomとの間に直列に配置され、電流出力用TFTQ4のゲート端子にはコンデンサC1が配置されている。また、その電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との接続点とソース配線Sjとの間にはスイッチ用TFTQ1が配置され、これらスイッチ用TFTQ1のゲート端子は制御配線Wiに接続されている。

[0163]

この画素回路 A i j の電流設定動作及び消去動作を図10に示す。なお、この電流ドライブ回路 P j は図6の回路構成を想定している。

[0164]

まず、各選択期間の最初に図6のデータ信号Dj0~Dj2を(ロー、ロー、ロー)として、ソース配線Sjの電位をOFF電位VHに設定する。次にデータ信号Dj0~Dj2を画素Aijの表示状態に合わせて(ロー、ロー、ロー)~(ハイ、ハイ、ハイ)の値とし、ソース配線Sjの電流値を、画素Aijの電流出力用TFTQ4へ設定したい電流値に設定する。そして、制御配線Wiをハイ状態とし、各画素Aijの電流出力用TFTQ4からソース配線Sjへ電流が流れるよう設定する。また、ゲート配線Giをハイ状態とし、選択用TFTQ10を導通状態とし、電流出力用TFTQ4のゲート端子をソース配線Sjと導通させる。

[0165]

この状態で、電流出力用TFTQ4のゲート端子電位は、ソース配線Sjに電流ドライブ回路Pjで設定された電流が流れるよう設定される。このソース配線Sj電位が電流出力用TFTQ4のゲート端子に繋がるコンデンサC1に保持されるよう、ゲート配線Giをロー状態とし、電流出力用TFTQ4のゲート端子

をソース配線Sjを非導通状態とする。

[0166]

その後、制御配線Wiをロー状態とし、この設定された電流値が電流出力用TFTQ4から電気光学素子へ流れるようにする。

[0167]

この動作で、各画素Aijの電気光学素子の電流値は4状態を取るが、図8に示すタイミングチャートと同様、最初の走査期間tfでは、この電流設定動作に引き続き、電流停止(消光動作)を行う。これは、図10に示すゲート配線Giのみがハイ状態となっているタイミングであり、上記電流設定動作でゲート配線Giがハイ状態となってから、1単位時間を置いて、各選択期間の最初のデータ信号Dj0~Dj2が(ロー、ロー、ロー)の期間に、ゲート配線Giを再度ハイ状態とする。

[0168]

このことにより、電流出力用TFTQ4のゲート電位がVH(電流出力用TFTQ4の電流値が充分小さいと見なせる電位)になるので、図8の斜め破線(4)で示す、消去動作が実現できる。このことにより、走査期間tgに対して、1フレーム期間は6×tgと短くなる。また、この1フレーム期間のうち、実際に走査に使われている時間は3×tgと変化しない。

[0169]

このように、本実施の形態で用いられる画素回路構成Aijは1フレーム期間を短くする効果を持つので好ましい。

[0170]

特に、電流出力用TFTQ4のゲート電圧をソース配線Sjから設定できるので、その電流出力用TFTQ4の電流値を充分小さくできて好ましい。

また、図9の画素回路構成では、電流出力用TFTQ4のゲート端子電位をソース配線Sjに電流ドライブ回路Pjで設定された電流が流れるよう設定した後、ソース配線Sjと電流ドライブ回路Pjの間を非導通状態(図6のデータ信号Dj0~Dj2が(ハイ、ロー、ロー)の状態)とし、スイッチ用TFTQ1を

遮断状態とし、その後このまま選択用TFT(第2のアクティブ素子)Q10を 遮断状態とすれば、第1のアクティブ素子に上記電流ドライブ回路Pjにより設 定した電流が流れる。

[0171]

また、選択用TFT(第2のアクティブ素子)Q10を遮断状態とする前に、ソース配線SjをOFF電位状態(図6のデータ信号Dj0~Dj2が(ロー、ロー、ロー)の状態)とすれば、第1のアクティブ素子を遮断状態とする電位をコンデンサС1に溜められ、その後第2のアクティブ素子を遮断状態とすることで、第1のアクティブ素子を遮断状態のまままとできる。

[0172]

この場合、電気光学素子へ電流を流すことなく第1のアクティブ素子を遮断状態とすることができる。

[0173]

図1や図9の画素回路構成では、電流出力用TFTQ4のゲート電圧を変化させて、電流停止動作(消光動作)を行っている。そのため、消光動作は次の走査の直前に行われる。

[0174]

そこで、次の走査の直前に消光動作を行った場合と、現在の走査の直後に消光 動作を行った場合の比較を、動画偽輪郭の発生状況から調べてみる。

[0175]

図8のタイミングで時間分割階調表示を行ったときの動画偽輪郭の発生状況が図11である。図11では、3階調目を背景に4階調目の物体が動作した場合の動画偽輪郭を示すが、その物体を追うように視線が(a)~(f)のように動くので、視線の移動と時間分割表示タイミングにより、矢印(b)~(c)のエリアのように(発光期間3と4が被り)7階調目近くの表示になるエリアと、矢印(d)~(e)のエリアのように(発光期間3と4の間を抜けて)0階調目近くの表示なるエリアが発生する。

[0176]

一方、現在の走査の直後に消光動作を行った場合の例を図12に示す。ここで

、在の走査の直後に消光動作を行うとは、図12で第1フィールドの発光期間 f 1 が時間0~tgの走査期間の最後の期間に設定されていることを指す。

[0177]

このように時間分割比が1:4:16と低い方から並んでいる場合、図12と図11とを比較すると判るように、第1フィールドの表示期間を、第1フィールドの走査開始直後に設定するより、第2フィールドの走査開始直前に設定した方が、動画偽輪郭が見える矢印(b)~(c)のエリアの幅と矢印(d)~(e)のエリアの幅が狭くなり好ましい。

[0178]

また逆に、時間分割比が16:4:1と高い方から並んでいる場合は、図11 のように、最少フィールドの表示期間を、そのフィールドの走査開始直後に設定 することが好ましい。

[0179]

また、ドライブ回路構成や画素回路構成、その好ましい駆動方法などの情報を TFTパネル内に、TFTプロセスを用いて書き込んでおくと良い。そして、I Cで作られたコントロール回路側でこの情報を読み込み、最適な駆動方法や駆動 タイミングを選んで出力することが好ましい。

[0180]

図12のように現在の走査の直後に消光動作を行う為の画素回路構成として、図13に示すような画素回路構成がある。図13では、電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との間にスイッチ用TFT(他のスイッチング素子)Q2のゲート端子配線Eiを配置し、スイッチ用TFTQ1のゲート端子配線Giとは独立に制御可能とした点が、図1の画素回路構成とは異なる。

[0181]

その結果、第1フィールドの走査開始直後から第2フィールドの走査開始直前 迄の間、スイッチ用TFTQ2をOFF状態として表示をさせない状態が作れる 。そして、第2フィールドの走査開始直前から、スイッチ用TFTQ2をON状 態とすることで、設定された電流値で表示を行うことができるので好ましい。

[0182]

また、電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との間にスイッチ用TFTQ2を配置することで、電気光学素子EL1がダイオード特性を持たなくても、電流出力用TFTQ4の出力をソース配線Sjへ導けるので好ましい。

[0183]

スイッチ用TFTQ2は、電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ駆動電流が流れる経路の導通および遮断を行うので、電気光学素子EL1が閾値電圧を有するダイオード型の素子でなくても容易に電流駆動を行うことができる。

[0184]

また、同様に図14の画素回路構成でも良い。

[0185]

図14は図9の画素回路構成の電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との間にスイッチ用TFTQ2のゲート端子配線Eiを配置し、スイッチ用TFTQ2のゲート端子配線Eiをスイッチ用TFTQ1のゲート端子配線Wiとは独立に制御可能とした構成である。

[0186]

図13や図14のように、電流出力用TFTQ4のゲート端子電位と電気光学素子EL1を流れる電流のON/OFF状態とを独立に制御できるメリットは、電流出力用TFTQ4ゲート電位を保持したまま電気光学素子EL1を消光できる点である。このメリットは、特に電流ドライブ回路Pjが2値出力の場合に明確になる。

[0187]

図15に示すのは、そのことを明確にする為の画素回路構成である。

[0188]

図15は図14の画素回路構成のスイッチ用TFTQ2と電気光学素子EL1との間に、スイッチ用TFTQ12と、そのゲート端子に繋がるゲート用TFTQ13はスペークを配置した例である。このゲート用TFTQ13はスイッチ用TFTQ12のゲート端子とソース配線Sjとの間に配置され、そのゲート端子には制御線Fiが接続されている。

[0189].

そこで、図16の(1)に示すように、最初に電流駆動回路の電流出力用TFTQ4の出力電流を設定し(図16(1)の斜め線のタイミング。この場合、電流出力用TFTQ4の出力電流がON状態となるよう設定する)、その後コンデンサC4の電圧を設定すれば(図16の(2),(4),(5)のタイミング)、1フレーム期間に1回程度電流値設定動作を行うことで、2値電流出力(ON状態とOFF状態)を得ることができる。

[0190]

なお、図16の(1)の斜め線のタイミングは直前の第3フレームの表示期間 f 3と被る。この電流設定動作で表示が若干乱れるが、第3フレームの表示期間 f 3は充分長いので、その影響は少ない。

[0191]

このような構成は特に、コンデンサC4の代わりにスタティックメモリ(インバータ2個から構成されている)を配置する場合有効である。

[0192]

即ち、スタティックメモリを画素に配置して表示を行う場合、その出力は電圧値なので、周囲温度や電気光学素子の特性バラツキにより、電気光学素子を流れる電流値が変化してしまう問題が残る。しかし、そのスタティックメモリで表示を行うときも、電流ドライブ回路Pjにより画素の電流出力用TFTQ4の出力電流を1フレーム期間に1回程度、ON状態に設定してやれば、上記問題は起こらないので好ましい。

[0193]

本実施の形態では、電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との間にスイッチ用TFTQ2を設けているので、電気光学素子EL1がダイオード型の非対称電流特性を持っていなくても、表示可能である。

[0194]

この場合、電源配線Vrefより電流出力用TFTQ4を通して、ソース配線 Sjへ電流を流すとき、スイッチ用TFTQ1をON状態とし、スイッチ用TF TQ2をOFF状態とする。また、電源配線Vrefより電流出力用TFTQ4 を通して、電気光学素子EL1へ電流を流すとき、スイッチ用TFTQ1をOF F状態とし、スイッチ用TFTQ2をON状態とする。

[0195]

また、上記回路構成では、スイッチ用TFTQ1とQ2とが共にOFF状態となるよう独立に制御できる構成がより好ましい。

[0196]

このことにより、スイッチ用TFTQ1がOFF状態の時でも、スイッチ用TFTQ2をOFF状態とすることができ、電流出力用TFTQ4から電気光学素子EL1へ流れる電流を止めて、各データの表示時間の長さを制御できるので好ましい。

[0197]

〔実施の形態5〕

本発明のさらに他の実施の形態について、図17ないし図19に基づいて説明 すれば以下の通りである。なお、前記実施の形態1ないし4で述べた構成要素と 同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する

[0198]

本実施の形態では第2の画素回路構成の例を示す。

図17に示すのがその画素回路構成Aijであり、ソース配線Sjに並行してデータ配線(第3の配線)Tjが配置されている。そのデータ配線Tjと電流出力用TFTQ4のゲート端子との間に選択用TFT(第2のアクティブ素子)Q14が配置され、その選択用TFTQ14のゲート端子はゲート配線Giに接続されている。また、電流出力用TFTQ4の出力端子とソース配線Sjとの間にはスイッチ用TFTQ1が配置され、そのスイッチ用TFTQ4のゲート端子はゲート配線Giに接続されている。

[0199]

この画素回路構成Aijの電流設定動作は図18のタイミングチャートに示すとおりである。

[0200]

即ち、選択期間の最初に電流ドライブ回路Pjの制御配線Djをハイ状態とし

て、制御配線Hjをロー状態として、データ配線Tjをソース配線Sjと切り離し、データ配線TjをOFF電位配線VHと導通させる。このとき、ソース配線Sjは電流ドライブ回路Pjの電流出力用TFTQ9と導通状態となるので、ソース配線Sjより電荷が排除され低電圧状態Vlowとなる。次に、ゲート配線Giをハイ状態(選択状態)として、制御配線Dj及び制御配線Hjの状態を共にハイ状態にするか、ロー状態とするかを設定する。

[0201]

このとき、制御配線Dj及び制御配線Hjを共にロー状態とすれば、データ配線Tjの電位はOFF電位VHとなる。また、このOFF電位VHが画素回路Aijの電流出力用TFTQ4のゲート電極に印加されるので、電流出力用TFTQ4は非導通状態となる。また、スイッチ用TFTQ1が導通状態となるので、ソース配線Sjと電流出力用TFTQ4の出力端子との間は導通状態となるが、電流出力用TFTQ4は非導通状態なので、ソース配線Sjの電位は電圧V1owのままである。

[0202]

このとき、電流出力用TFTQ4の出力端子に繋がる電気光学素子の印加電圧 -電流特性がダイオード型特性を有していれば、電気光学素子に電流が流れない 状態を作れる。即ち、図17の回路構成であれば、電流出力用TFTQ4の出力 端子に接続された電気光学素子EL1の陽極に電圧V1owが印加される。この とき、ソース配線Sjを対向電極電圧Vcom程度の電圧になるよう設定するこ とで、電気光学素子EL1に電流が流れない状態を作れる。

[0203]

図17の画素回路構成Aijで、電流出力用TFTQ4のゲート端子にOFF電位が印加されれば、ソース配線Sjの電位はGND電位程度に設定される。

[0204]

この後、ゲート配線Giを非選択状態とし、選択用TFTQ14とスイッチ用TFTQ1とを非導通状態とすれば、この電気光学素子EL1に電流が流れない状況が保持される。

[0205]

また、制御配線Dj及び制御配線Hjを共にハイ状態とすれば、データ配線Tjはソース配線Sjと導通し等しい電位となる。このとき、データ配線Tjの電位は電位VHからソース配線Sjの電位Vlowに向け変化し、電流出力用TFTQ4は導通状態となる。

[0206]

また、スイッチ用TFTQ1が導通状態となるので、電流出力用TFTQ4からソース配線Sj等を経由して電流ドライブ回路Pjへ電流が流れる。この電流値が電流ドライブ回路Pjで設定された電流値となるよう、電流出力用TFTQ4のゲート電位が変化し、データ配線Tjとソース配線Sjとは安定する。

[0207]

このときのソース配線Sjの電位も、電気光学素子EL1に電流が流れない状態となる。

[0208]

即ち、図17の回路構成であれば、電流出力用TFTQ4が導通状態になるために、電流出力用TFTQ4のゲート電位は電源電位Vrefより2~3V以上ドロップする。一方、電気光学素子がダイオード型特性を有していれば、陽極電圧が2~3V低下しただけで、電気光学素子に電流が殆ど流れない状態となる。

[0209]

その後、この電流出力用TFTQ4のゲート端子電位が保持されるよう、データ配線Tjの電位を電流ドライブ回路Pj及びソース配線Sjから切り離し、ゲート配線Giの電位を非選択状態とする。

[0210]

このように図17の画素回路構成Aijでは、選択用TFTQ14とスイッチ用TFTQ1のゲート端子とが共にゲート配線Giに接続されていても、選択用TFTQ14が接続するデータ配線Tjと、スイッチ用TFTQ1が接続するソース配線Sjとを分離することで、スイッチ用TFTQ1がON状態からOFF状態となるときの電位の乱れが、電流出力用TFTQ4のゲート端子電位に影響を与えないよう処理でき好ましい。

[0211]

また、図17の電流ドライブ回路Pjの電流出力用TFTQ9は常にソース配線Sjと繋がっているが、図1と同様、電流ドライブ回路Pjの電流設定時だけ電流出力用TFTQ9とソース配線Sjとの間が非導通状態となるよう、選択用TFTQ6を配置しても良い。

[0212]

このように、本実施の形態では、データ配線Tjは、電流出力用TFTQ4による電圧条件の生成に必要な電位を、スイッチ用TFTQ1を介さずに、導通状態にある選択用TFTQ14を介して電流出力用TFTQ4に伝達するように設けられている。また、スイッチ用TFTQ1は、導通状態となることによって、ソース配線Sjを電気光学素子EL1の駆動電流の流入側端子(陽極)に接続する。

[0213]

従って、電気光学素子EL1が閾値電圧を有するダイオード型の電気光学素子であってこれを暗輝度状態にしたいとき、データ配線Tjから選択用TFTQ14を介して電流出力用TFTQ1にこのTFTが遮断状態となるような電位を伝達し、ソース配線Sjからスイッチ用TFTQ1を介して電気光学素子EL1の駆動電流流入側端子(陽極)に、電気光学素子EL1に印加される電圧が閾値電圧以下となるような電位を伝達することにより、電気光学素子EL1を完全に暗状態とすることができる。

[0214]

また。電気光学素子がダイオード型ではない場合、図19の画素回路構成のように電流出力用TFTQ4と電気光学素子EL1との間にスイッチ用TFTQ2を配置すれば良い。

[0215]

なお、このスイッチ用TFTQ2のゲート端子は、先のゲート配線Giに接続しても良いし、図19のように他の配線Eiへ繋いでも良い。

[0216]

図19ではこのスイッチ用TFTQ2のゲート端子をゲート配線Giとは異なる配線Eiに接続することで、図12に示したような消光動作を行う動作が可能

としており、好ましい。

[0217]

本実施の形態の表示装置における画素電流回路Qijの好ましい第2の構成は、ソース配線Sjとゲート配線Giとが交差する領域に、電気光学素子EL1と電流出力用TFTQ4とコンデンサC1とを配置し、ソース配線Sjと並行してデータ配線Tjが配置され、電流出力用TFTQ4のゲート端子にコンデンサC1を配置し、電気光学素子EL1と直列に電流出力用TFTQ4を配置し、電流出力用TFTQ4を配置し、電流出力用TFTQ4の出力電流を、電気光学素子EL1へ導くかソース配線Sjへ導くかを切り替える為のスイッチ用TFTQ1を配置し、データ配線Sjの電位を、電流出力用TFTQ4のゲート端子へ導くか否かを切り替える選択用TFTQ1を配置した構成である。

[0218]

上記画素回路構成では、スイッチ用TFTQ1をON状態とし、ソース電極S jへ電気光学素子EL1の閾値電圧以下となる電圧を印加し、その電気光学素子 EL1をOFF状態とし、電源配線Vrefより電流出力用TFTQ4を通して 、ソース配線Sjへ電流を流すことができる。一方、選択用TFTQ14をON 状態とし、電流出力用TFTQ4のゲート端子へデータ配線Tjの電位を与える ことができる。

[0219]

そこで、電気光学素子EL1を暗輝度状態とするとき、ソース配線Sjから電流を引き出し、ソース電極Sjへ電気光学素子EL1の閾値電圧以下となる電圧を印加し、データ配線TjへOFF電位を印加すれば、電気光学素子EL1の輝度を完全に暗状態とできて好ましい。

[0220]

上記構成においても、電気光学素子EL1はダイオード型の非対称電流特性を 持つことが好ましい。

[0221]

〔実施の形態6〕

本発明のさらに他の実施の形態について、図20および図21に基づいて説明

すれば以下の通りである。なお、前記実施の形態1ないし5で述べた構成要素と同一の機能を有する構成要素については同一の符号を付し、その説明を省略する

[0222]

ところで、電気光学素子として有機ELを用いた場合、有機ELの電流-発光輝度特性が時間と共に変化する(輝度が下がる)という問題がある。このような課題解決のための手段としても本発明の画素回路構成を応用できる。

[0223]

この場合、図20の画素回路構成Aijに示すように、画素に第2のコンデンサC3と受光用TFTQ11とから構成される受光素子を追加すればよい。

[0224]

この画素回路構成Aijの動作は、図21に示すように制御配線Wiをハイ状態として、スイッチ用TFTQ2をOFF状態とし、スイッチ用TFTQ1をON状態として、選択期間を始める。このとき、ゲート配線Giもハイ状態とし、選択用TFTQ10をON状態とし、制御配線Eiもハイ状態とし、スイッチ用TFTQ11もON状態とする。そして、ソース配線Sjに電流出力用TFTQ4のOFF電位を印加し、コンデンサC3にそのOFF電位を貯める。

[0225]

次に、制御配線Eiをロー状態とし、受光用TFTQ11をOFF状態とする

[0226]

その後、電源配線Vrefより電流出力用TFTQ4、スイッチ用TFTQ1、ソース配線Sjを通して図示しない電流ドライブ回路Pjに電流を流す。このとき、電流ドライブ回路Pjの電流駆動用TFTQ9は定電流モードなので、ソース配線Sjに繋がる電流出力用TFTQ4のゲート電位は電流出力用TFTQ4がその電流を流すよう設定される。

[0227]

この後、ゲート配線Giがロー状態となり、選択用TFTQ10がOFF状態となる。更に、制御配線Wiがロー状態となり、スイッチ用TFTQ1がOFF

状態となり、スイッチ用TFTQ2がON状態となり、選択動作が終了する。

[0228]

この後表示期間の間、電気光学素子EL1より発光した光が受光用TFTQ11に入射する。SiTFTは光を受光することでOFF状態の電流値が変化するので、この受光した光に比例してコンデンサC3の電荷がコンデンサC1へ移動する。

[0229]

その結果、コンデンサC1の電位がOFF電位VHに向け変化する。このとき、電気光学素子EL1より発光した光が多いほど、コンデンサC1の電位がOFF電位VHに向け早く変化する。従って、有機ELの電流ー輝度特性が良い初期状態では、コンデンサC1の電位が早くOFF電位VHに向け変化し、表示期間の途中で電流出力用TFTQ4がOFF状態となる。一方、有機ELの電流ー輝度特性が悪い経年変化後の状態では、表示期間の最後にやっと電流出力用TFTQ4がOFF状態となる程度になる。

[0230]

従って、初期状態では高輝度×短時間発光となり、経年変化後では低輝度×長時間発光となり、その表示期間の積分輝度がある程度一定となる。

[0231]

このことにより、有機ELの特性劣化に依らず均一な表示が得られるので、好ましい。

[0232]

なお、このように発光した光によるTFT素子特性への影響があるので、図2 〇の受光用TFTQ11以外のTFTQ1,Q2,Q4,Q10には電気光学素 子の発光による影響が出ないよう、TFTの上に遮光層を設けると良い。この遮 光層としては、TFTプロセスで標準的に用いられている配線用電極膜などが好 ましい。

[0233]

また、ソース配線Sjやゲート配線Giの上にも電気光学素子EL1を形成できるように、それら配線やTFTと電気光学素子EL1との間に平坦化絶縁膜を

形成すると良い。

[0234]

このことにより、ソース配線Siやゲート配線GiやTFTの周辺の上にも電気光学素子が形成できるので、発光面積が大きく取れる。その結果、比較的小さな電圧で駆動しても必要な輝度が取れるので、特性劣化を緩和することができる

[0235]

また、この平坦化絶縁膜を屈折率の異なる複数の材料で作成することで、乱反射等を起こし、光の取り出し効率を上げることができる。特に、レンズのような形状を形成すると更に良い。

[0236]

また、これら電気光学素子の表面や周辺に熱伝導率の良い膜を形成することで、取り出せない光や熱による温度上昇を平均化できて好ましい。

[0237]

更に、上記のような画素回路構成は、1画素当たり少ないTFTを用いて必要な階調安定性が得られるので、1画素当たりに使われるTFTを減らし、TFT不良によるパネル歩留まり率をアップする効果がある。

[0238]

電気光学素子として有機ELを用いる場合、この温度上昇により輝度上昇が見られる。しかし、同時にパネルの消費電流も増えるので、パネルの電源電流をモニタし、その上昇に合わせて電圧降下するような電源回路構成が好ましい。簡単には電源ラインに抵抗のような電流が増えれば電圧ドロップが増える素子を付ける構成である。その他、表示パターン毎に電流容量を変える構成も好ましい。

[0239]

最後に、図22に画素Aijの配線構成の概念図を示す。ソース配線Sj、ゲート配線Gi、および電源配線Vrefに囲まれた領域内にTFT回路領域および透明電極領域が設けられている。

[0240]

【発明の効果】

本発明の表示装置は、以上のように、1つの定電流源を備え、上記ドライブ回路は、上記電気光学素子を電流駆動するための駆動電流を生成して上記駆動制御可能期間に上記第1の配線を介して上記画素に伝達することにより上記画素を駆動制御し、各上記画素に対して上記駆動制御可能期間外に上記定電流源から出力される定電流を用いて上記ドライブ回路内部に上記駆動電流が流れる回路状態を生成して保持し、上記駆動制御可能期間に、保持した上記回路状態で上記駆動電流を生成する構成である。

[0241]

それゆえ、電気光学素子の電流駆動用のドライブ回路を、低温ポリシリコンT FTやCGシリコンTFTで構成することを可能としながら各ソース配線間で電流値がばらつくのを防止することができる表示装置を提供することができるという効果を奏する。

[0242]

さらに本発明の表示装置は、以上のように、上記電気光学素子に上記駆動電流が流れる電流駆動期間は、一定期間内に設けられた複数の期間の選択的な組み合わせにより長さが決定される構成である。

[0243]

それゆえ、一定期間において、ドライブ回路から伝達される駆動電流値で定められる階調数よりも多階調で表示を行うことができるという効果を奏する。

[0244]

さらに本発明の表示装置は、以上のように、上記画素は、上記電気光学素子の電流駆動時に上記駆動電流を生成して上記電気光学素子に流す第1のアクティブ素子と、上記駆動制御可能期間に上記ドライブ回路から伝達された上記駆動電流を上記電流駆動時に上記第1のアクティブ素子に生成させるために上記第1のアクティブ素子に印加する電圧条件を保持するコンデンサと、上記駆動制御可能期間に、導通状態となることにより上記ドライブ回路から上記第1のアクティブ素子に上記駆動電流を伝達させて上記第1のアクティブ素子に上記電圧条件を生成させ、上記電圧条件の生成後に遮断状態となることにより上記電圧条件を上記コンデンサに保持させる第2のアクティブ素子と、導通状態となることにより上記

画素を上記第1の配線に接続して上記駆動制御可能期間を開始させ、上記コンデンサによる上記電圧条件を上記コンデンサに保持させるスイッチング素子とを備えている構成である。

[0245]

それゆえ、ドライブ回路から伝達された駆動電流で電気光学素子を駆動することができるという効果を奏する。

[0246]

さらに本発明の表示装置は、以上のように、上記第1のアクティブ素子による 上記電圧条件の生成に必要な電位を、上記スイッチング素子を介さずに、導通状態にある上記第2のアクティブ素子を介して上記第1のアクティブ素子に伝達するように設けられた第3の配線を備えており、上記スイッチング素子は、導通状態となることによって、上記第1の配線を上記電気光学素子の上記駆動電流の流入側端子に接続する構成である。

[0247]

それゆえ、電気光学素子が閾値電圧を有するダイオード型の電気光学素子であってこれを暗輝度状態にしたいとき、第3の配線から第2のアクティブ素子を介して第1のアクティブ素子に第1のアクティブ素子が遮断状態となるような電位を伝達し、第1の配線からスイッチング素子を介して電気光学素子の駆動電流流入側端子に、電気光学素子に印加される電圧が閾値電圧以下となるような電位を伝達することにより、電気光学素子を完全に暗状態とすることができるという効果を奏する。

[0248]

さらに本発明の表示装置は、以上のように、上記第2のアクティブ素子または スイッチング素子の導通状態および遮断状態を決める電位を伝達する第4の配線 を備えている構成である。

[0249]

それゆえ、コンデンサが電圧条件を保持するまでに、生成された電圧が電圧条件からスイッチング素子のスイッチングによって変化してしまうという悪影響を回避する上で、コンデンサが電圧条件を保持した後にスイッチング素子を遮断状

態とすることを確実に行うことができるという効果を奏する。

[0250]

また、第4の配線を備えていることによって、電気光学素子の電流駆動を行っている最中に第1のアクティブ素子を遮断状態とするような電位を第2のアクティブ素子またはスイッチング素子に伝達することにより、電気光学素子の電流駆動期間の長さを制御することができるという効果を奏する。

[0251]

さらに本発明の表示装置は、以上のように、上記第1のアクティブ素子から上 記電気光学素子へ上記駆動電流が流れる経路の導通および遮断を行う他のスイッ チング素子を備えている構成である。

[0252]

それゆえ、電気光学素子が閾値電圧を有するダイオード型の素子でなくても容易に電流駆動を行うことができるという効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施の形態に係る表示装置の電流ドライブ回路及び画素回路の 等価回路を示す回路図である。

【図2】

図1の回路の動作を示す第1のタイミング図である。

【図3】

図1の回路の動作を示す第2のタイミング図である。

【図4】

図1の回路の動作を示す第3のタイミング図である。

【図5】

本発明の第2の実施の形態に係る表示装置の電流ドライブ回路の等価回路を示す回路図である。

【図6】

本発明の第2の実施の形態に係る表示装置の他の電流ドライブ回路の等価回路 を示す回路図である。 【図7】

本発明の第3の実施の形態に係る表示装置の駆動方法を示す第1のタイミング図である。

【図8】

本発明の第3の実施の形態に係る表示装置の駆動方法を示す第2のタイミング図である。

【図9】

本発明の第4の実施の形態に係る表示装置の画素回路の等価回路を示す第1の 回路図である。

【図10】

図9の回路の動作を示すタイミング図である。

【図11】

動画偽輪郭の第1の発生状況を示す第1の動画偽輪郭図である。

【図12】

動画偽輪郭の第2の発生状況を示す第2の動画偽輪郭図である。

【図13】

本発明の第4の実施の形態に係る表示装置の画素回路の等価回路を示す第2の 回路図である。

【図14】

本発明の第4の実施の形態に係る表示装置の他の画素回路の等価回路を示す第 3の回路図である。

【図15】

本発明の第4の実施の形態に係る表示装置の他の画素回路の等価回路を示す第 4の回路図である。

【図16】

図15の走査タイミングを示すタイミング図である。

【図17】

本発明の第5の実施の形態に係る表示装置の電流ドライブ回路及び画素回路の 等価回路を示す回路図である。 【図18】

図17の回路の動作を示すタイミング図である。

【図19】

本発明の第5の実施の形態に係る表示装置の他の電流ドライブ回路及び画素回路の等価回路を示す回路図である。

【図20】

本発明の第6の実施の形態に係る表示装置の画素回路の応用例の等価回路を示す回路図である。

【図21】

図20の回路の動作を示すタイミング図である。

【図22】

画素の配線構成の平面図である。

【図23】

従来の有機ELによる第1の画素回路の等価回路を示す回路図である。

【図24】

従来の有機ELによる第2の画素回路の等価回路を示す回路図である。

【図25】

従来の有機ELによる第3の画素回路の等価回路を示す回路図である。

【図26】

従来の有機ELによる第4の画素回路の等価回路を示す回路図である。

【符号の説明】

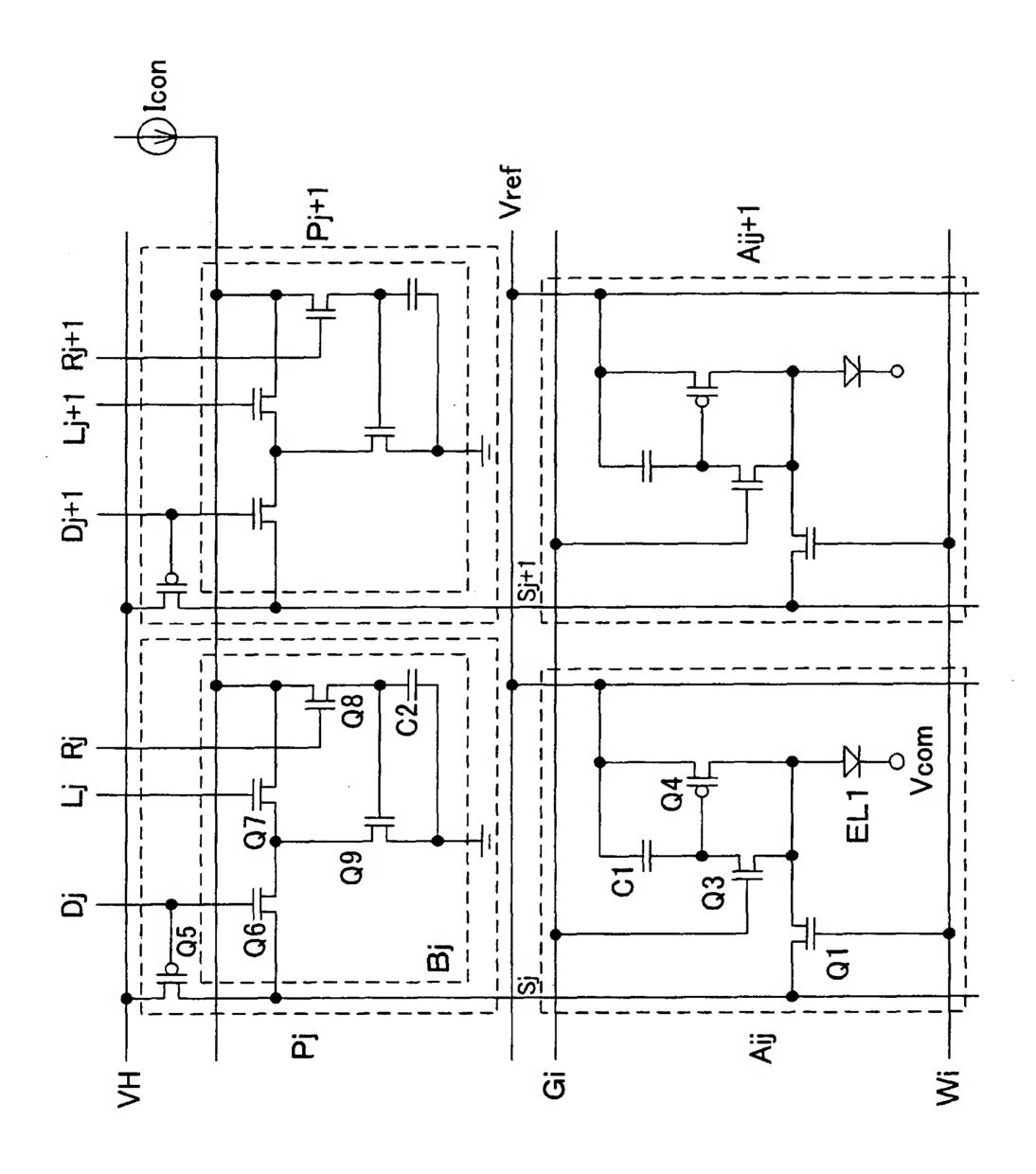
Aij	画素
Рj	電流ドライブ回路
Q 1	スイッチ用TFT (スイッチング素子)
Q 2	スイッチ用TFT (他のスイッチング素子)
Q 3	選択用TFT (第2のアクティブ素子)
Q 4	電流出力用TFT (第1のアクティブ素子)
Q 1 0	選択用TFT(第2のアクティブ素子)
Q 1 4	選択用TFT (第2のアクティブ素子)

特2002-292922

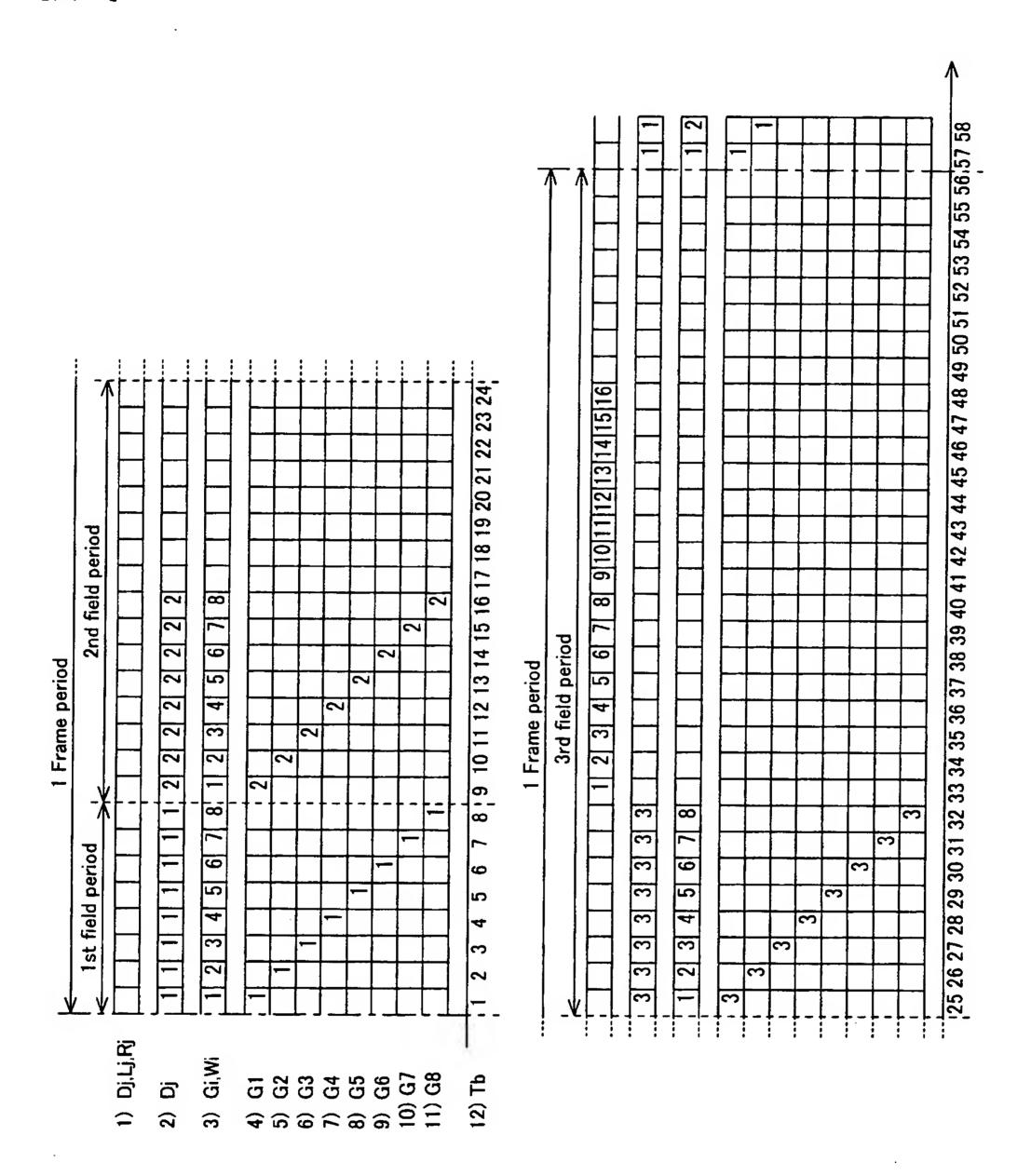
C 1	コンデンサ
E L 1	電気光学素子
S j	ソース配線 (第1の配線)
Gi	ゲート配線 (第2の配線)
Тj	データ配線 (第3の配線)
Wi	制御線 (第4の配線)
Icon	定電流源

【書類名】 図面

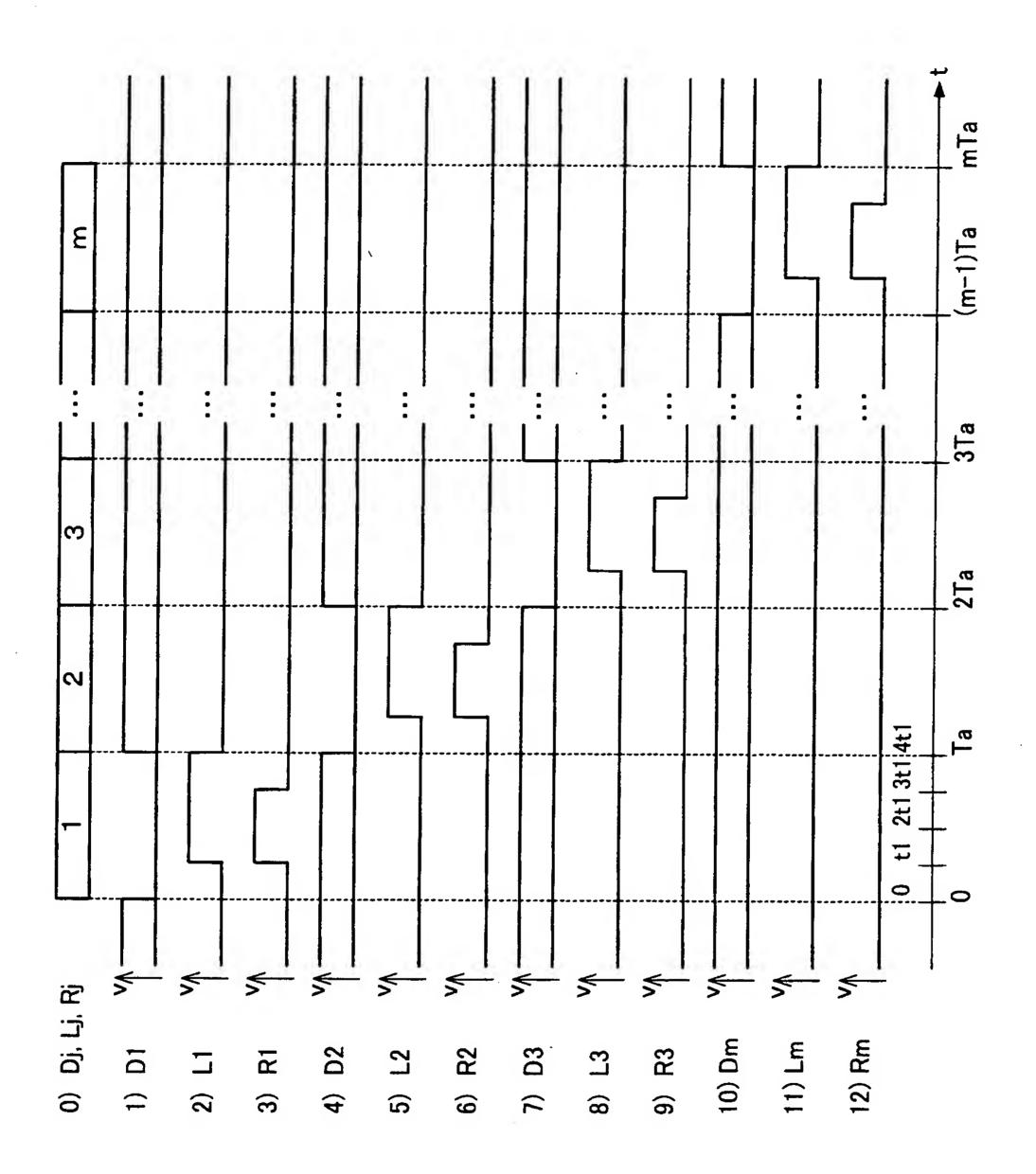
【図1】



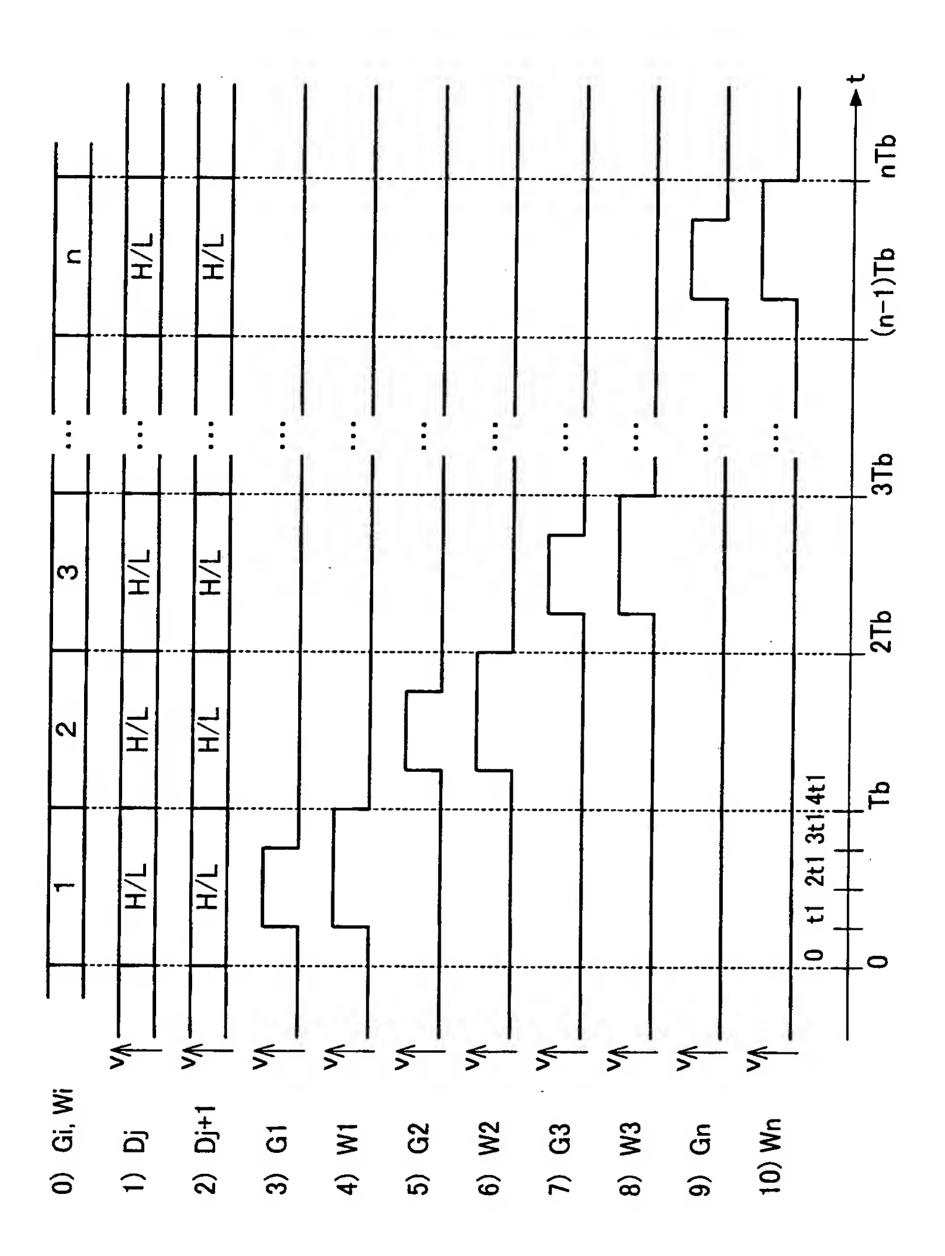
【図2】



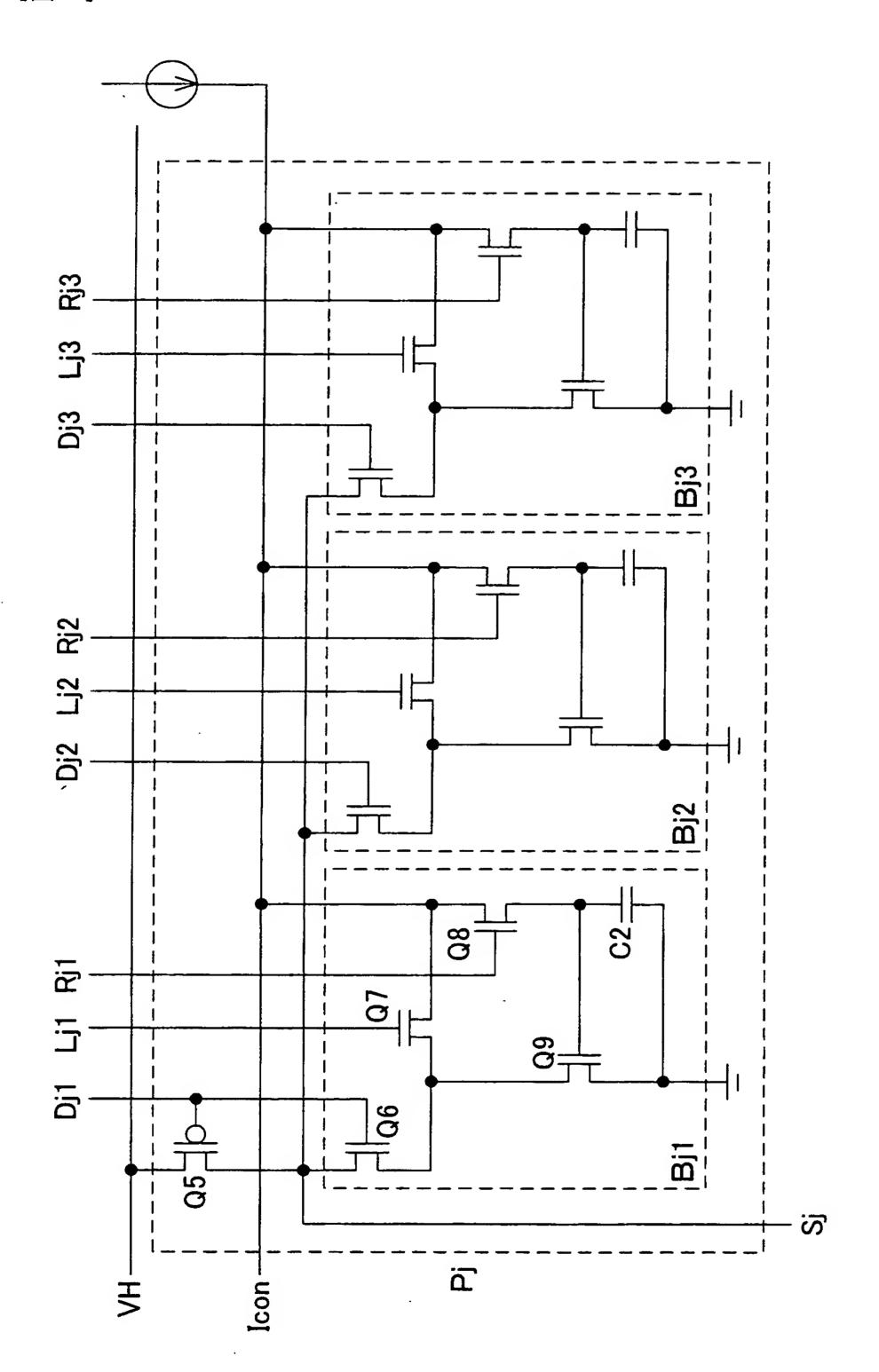
【図3】



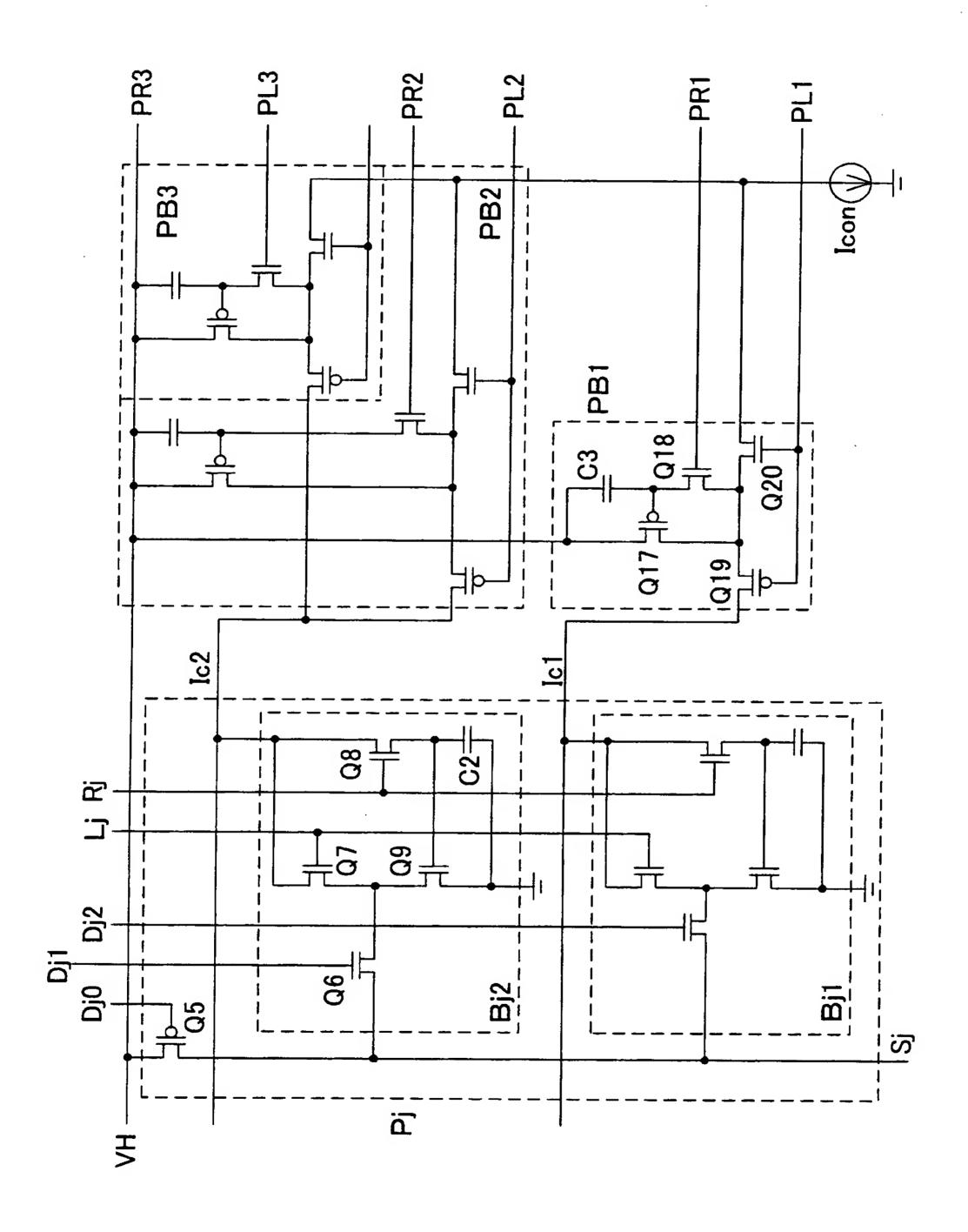
【図4】



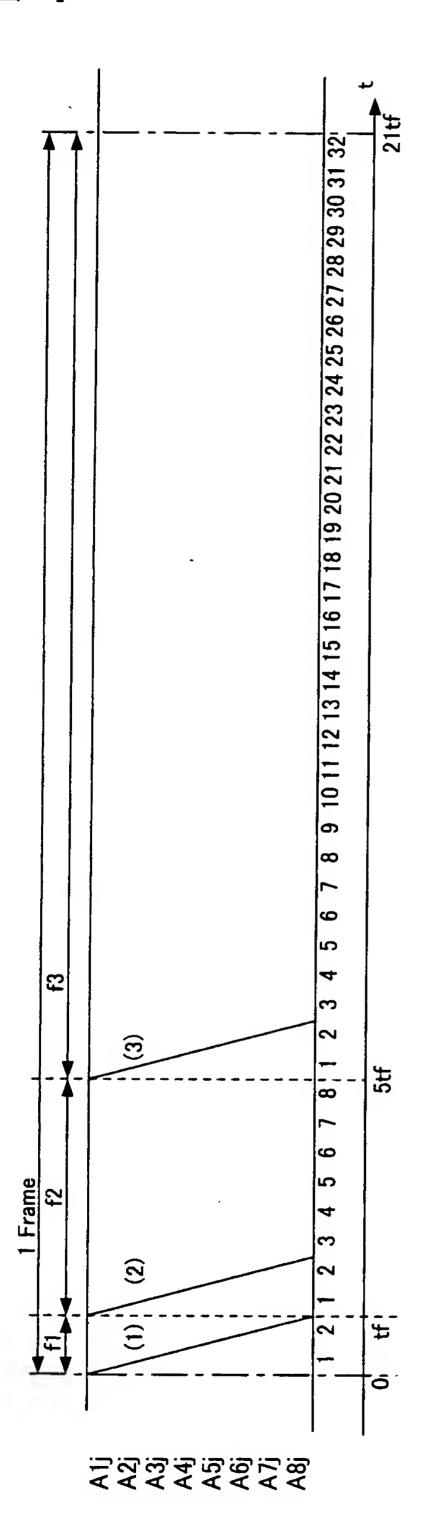
【図5】



【図6】

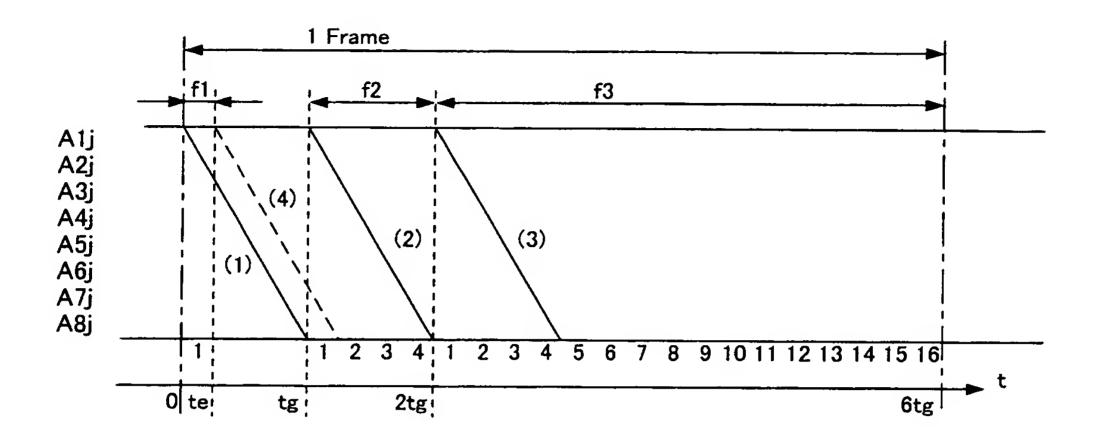


【図7】

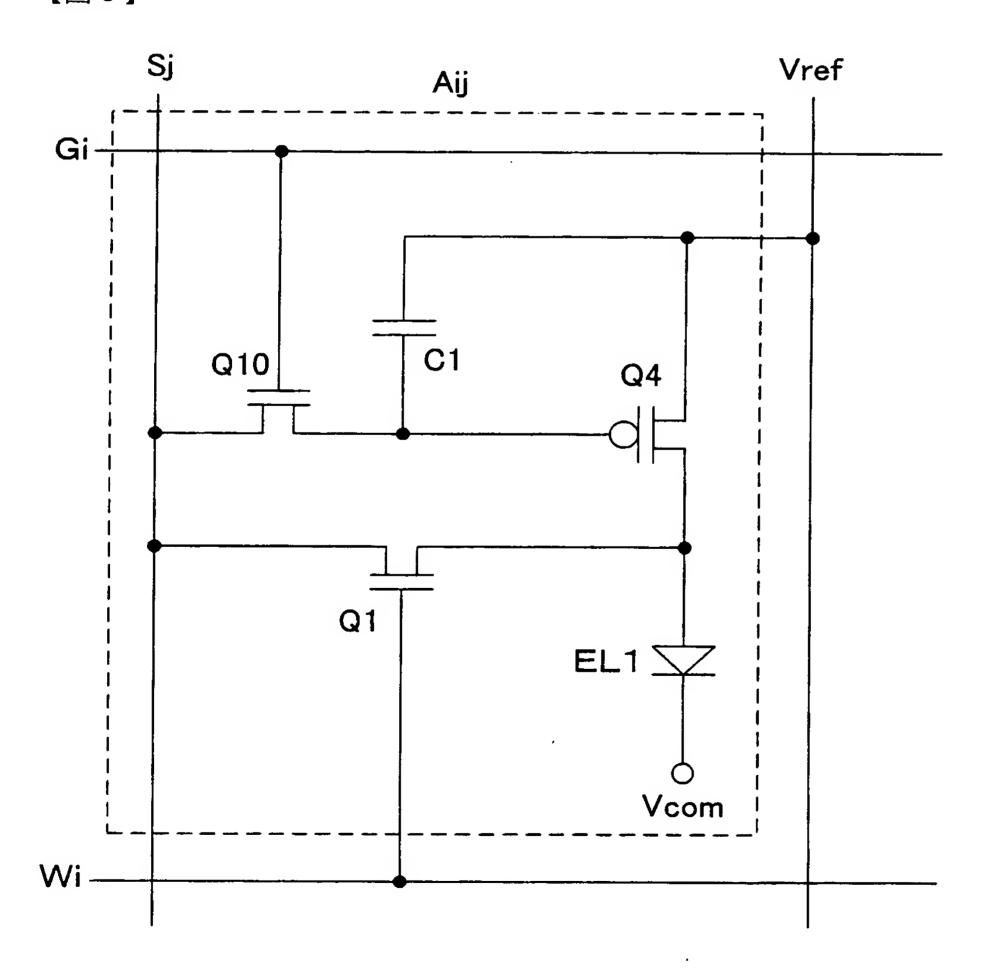


7

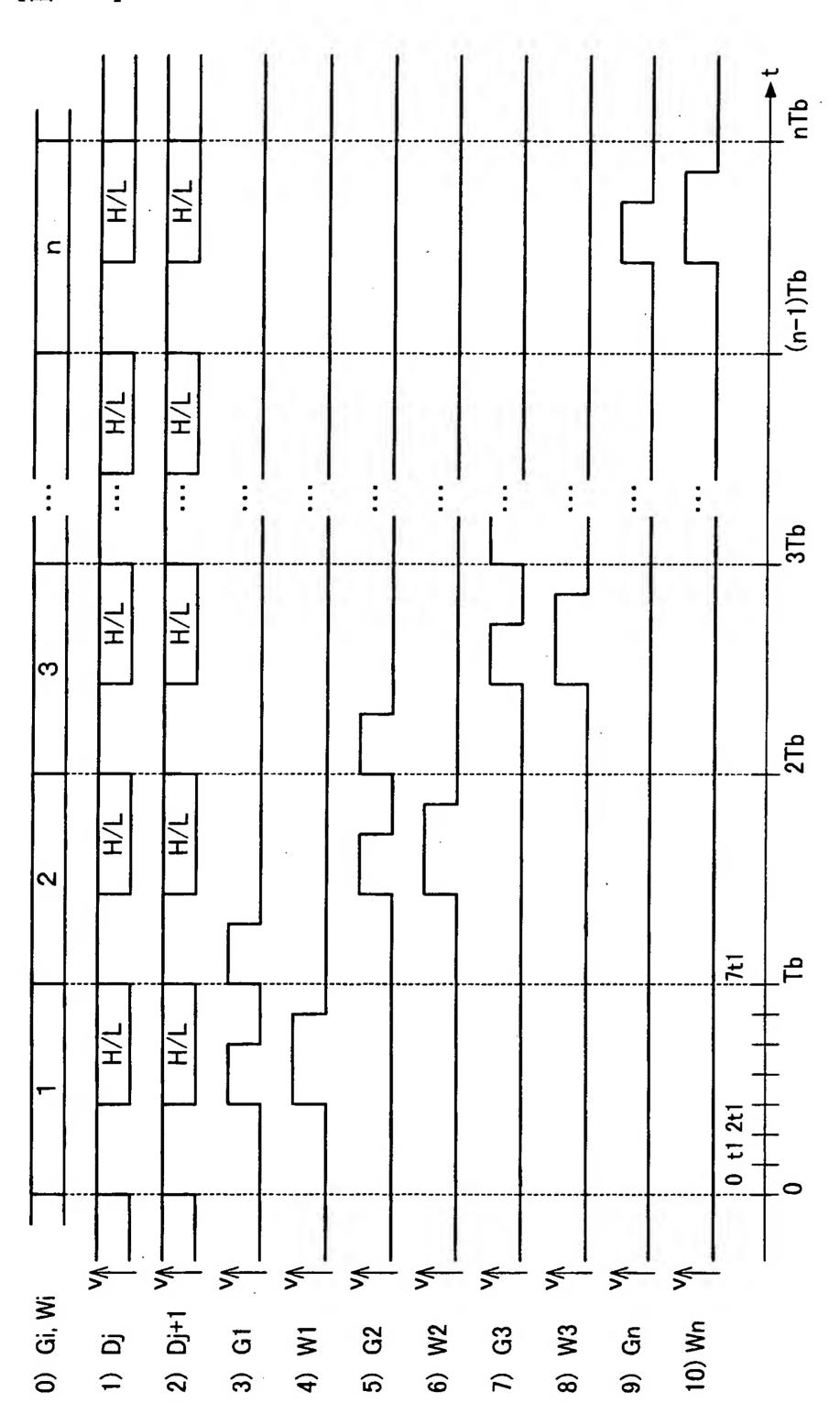
【図8】



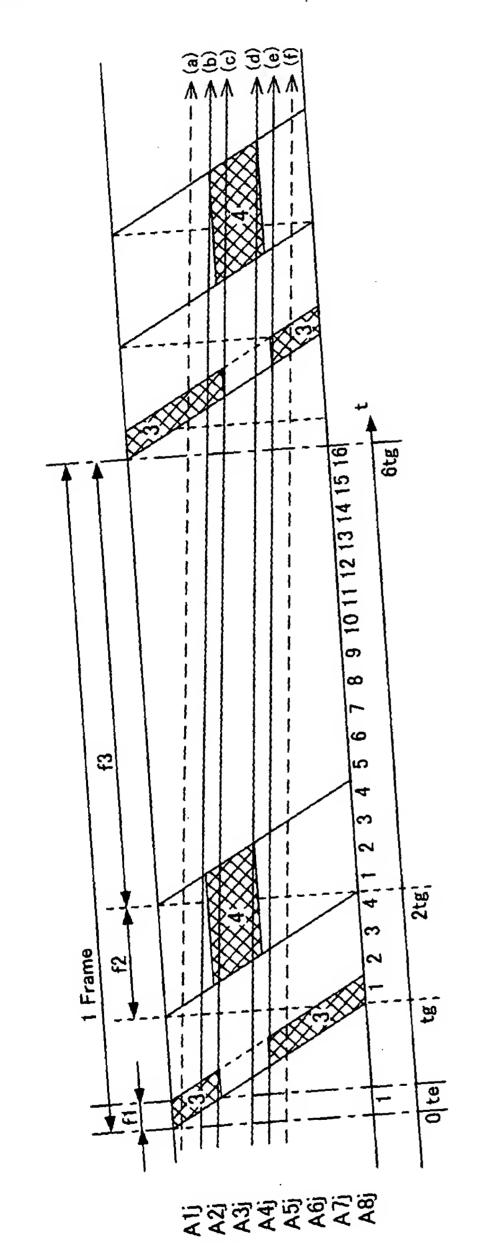
【図9】



【図10】

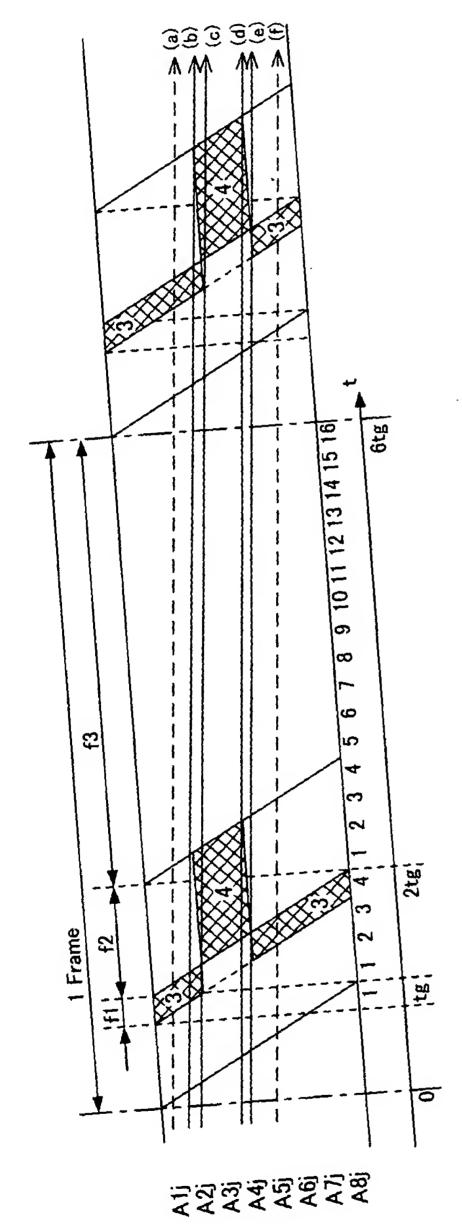


【図11】

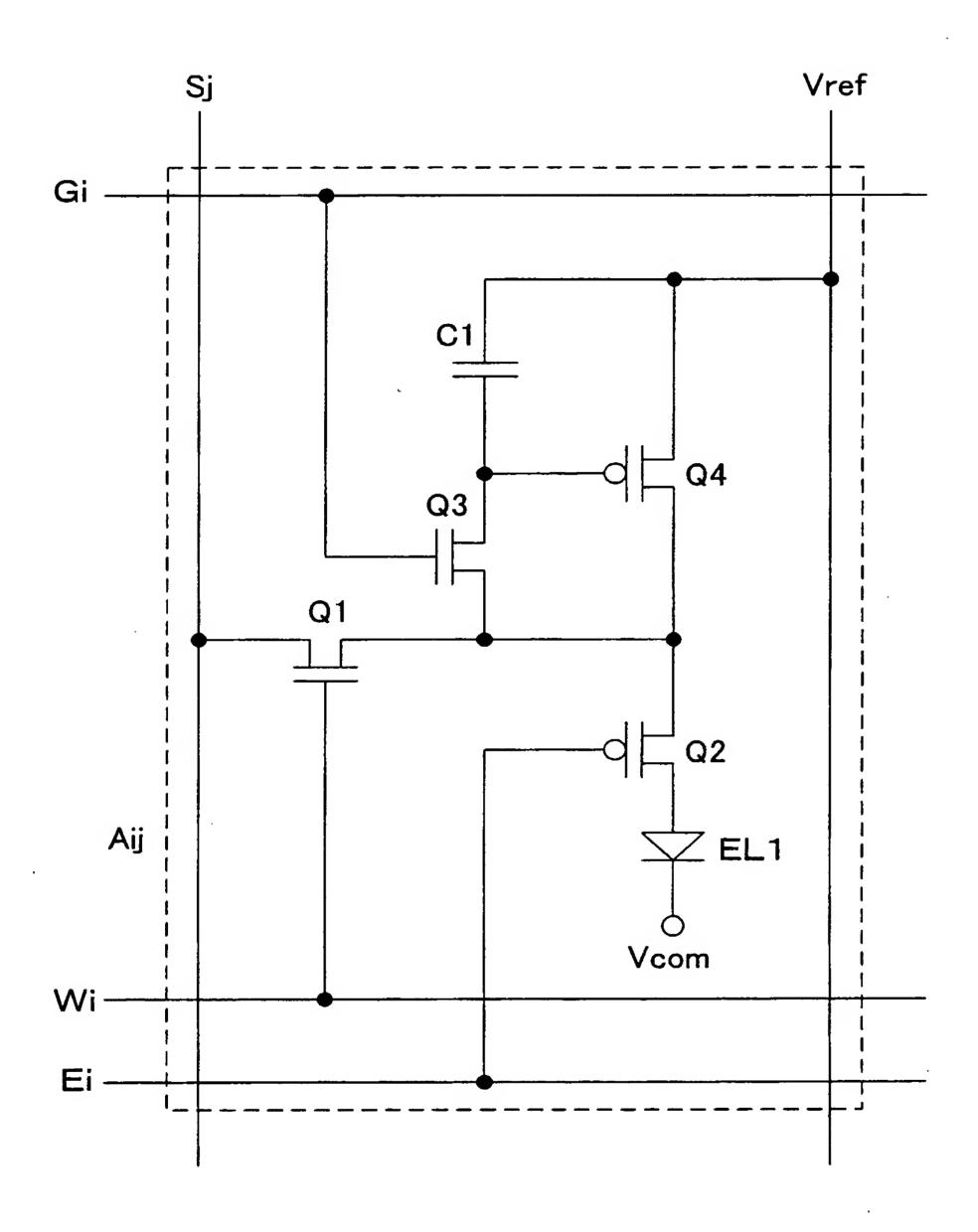


出証特2003-3047287

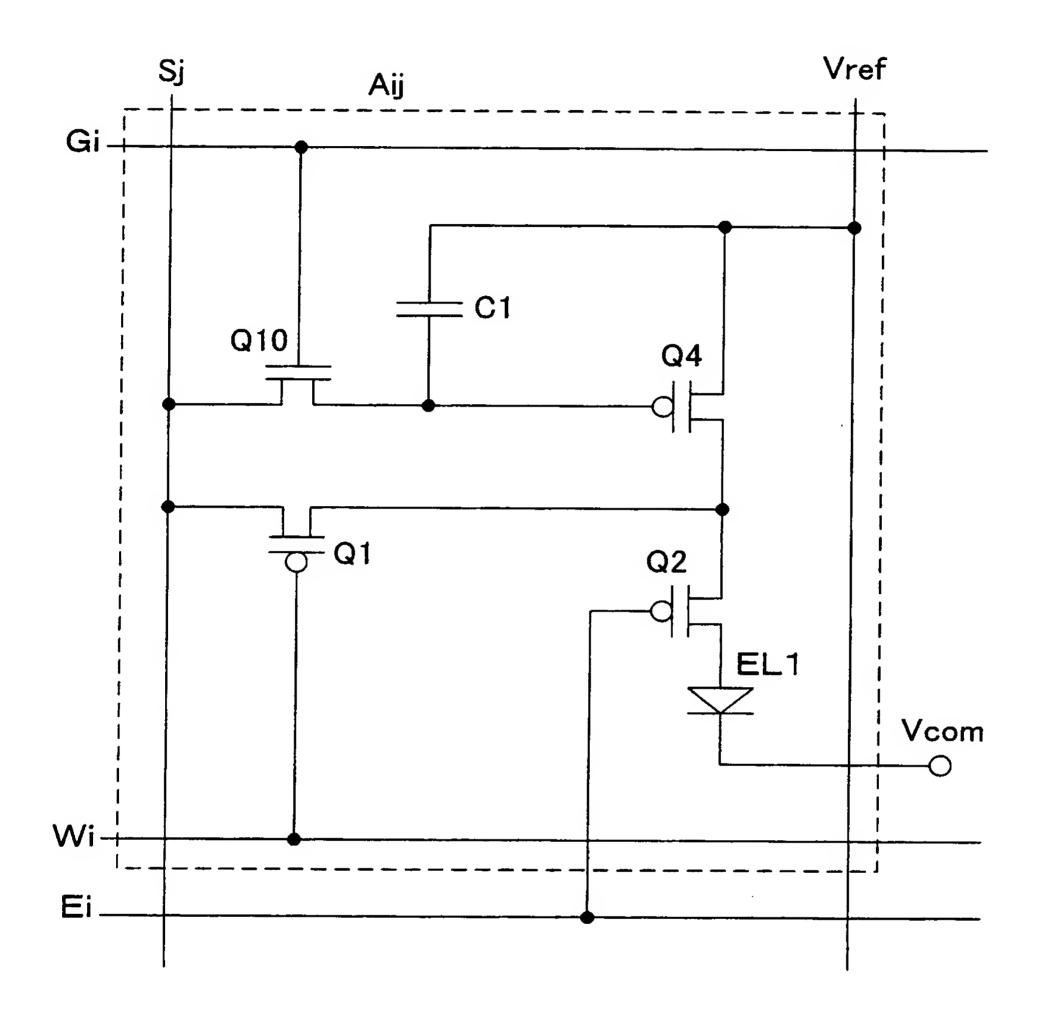
【図12】



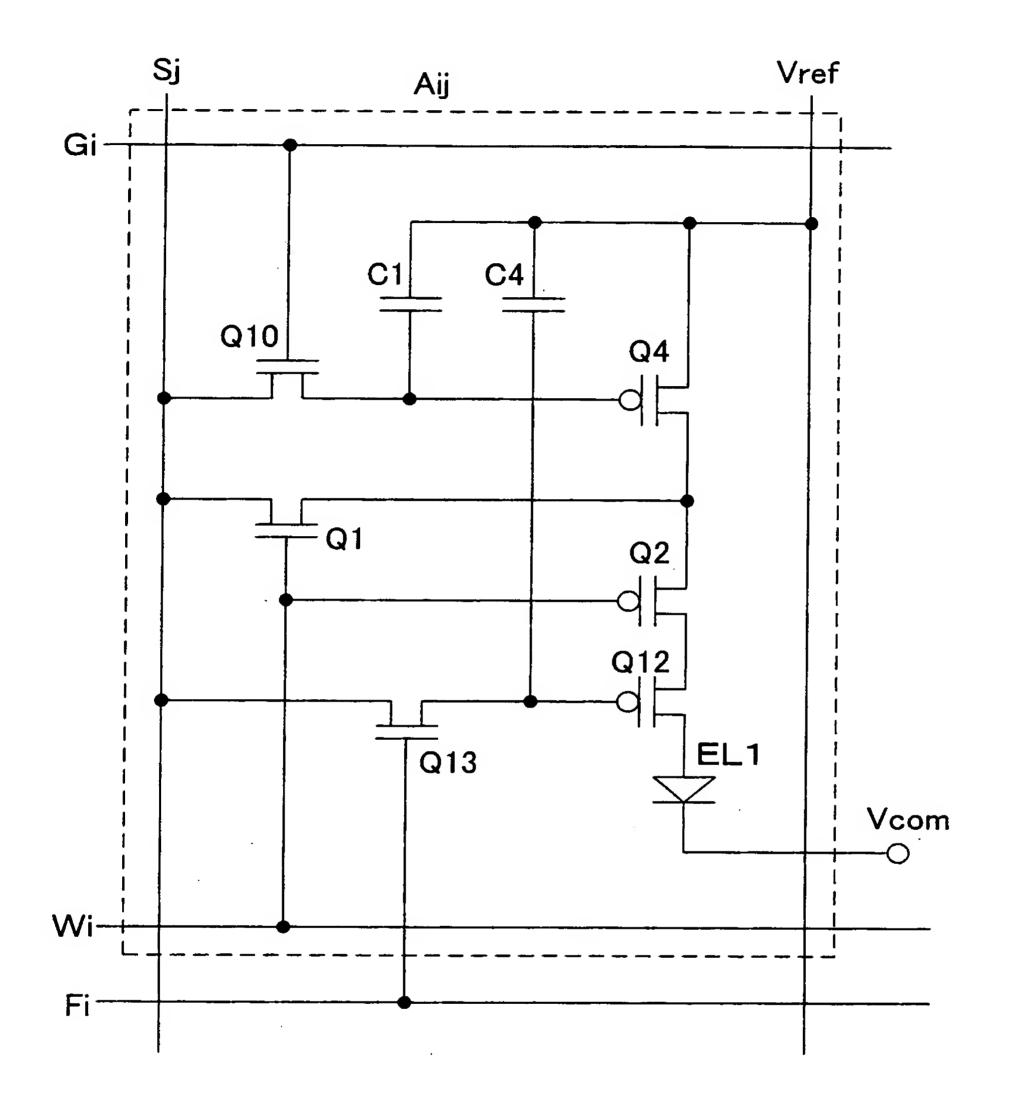
【図13】



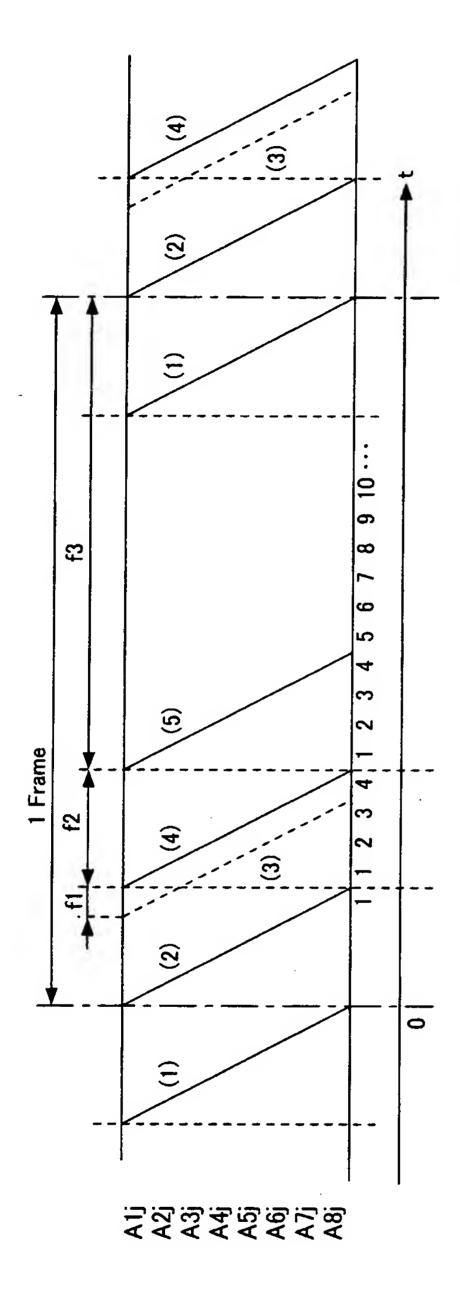
【図14】



【図15】

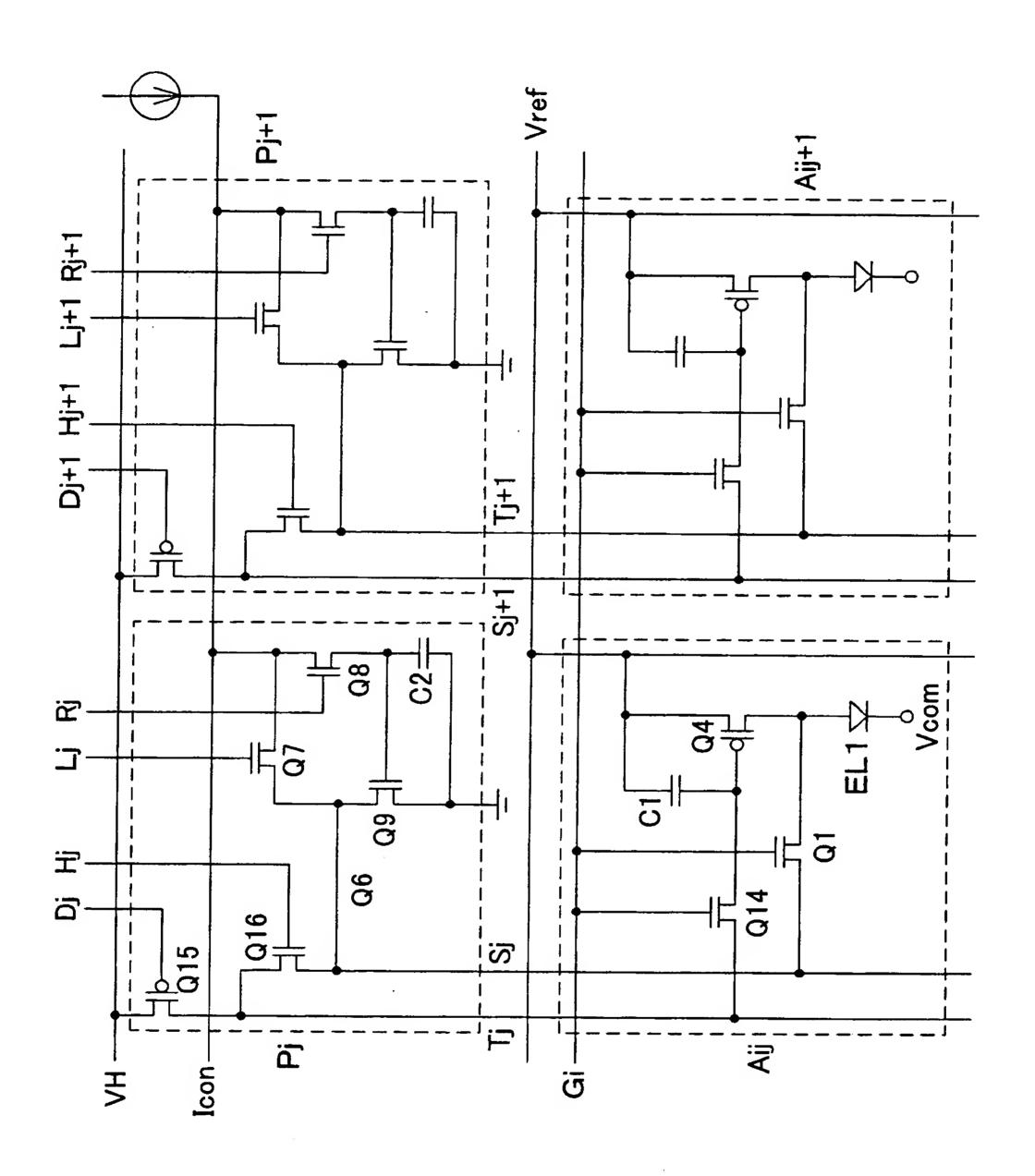


【図16】

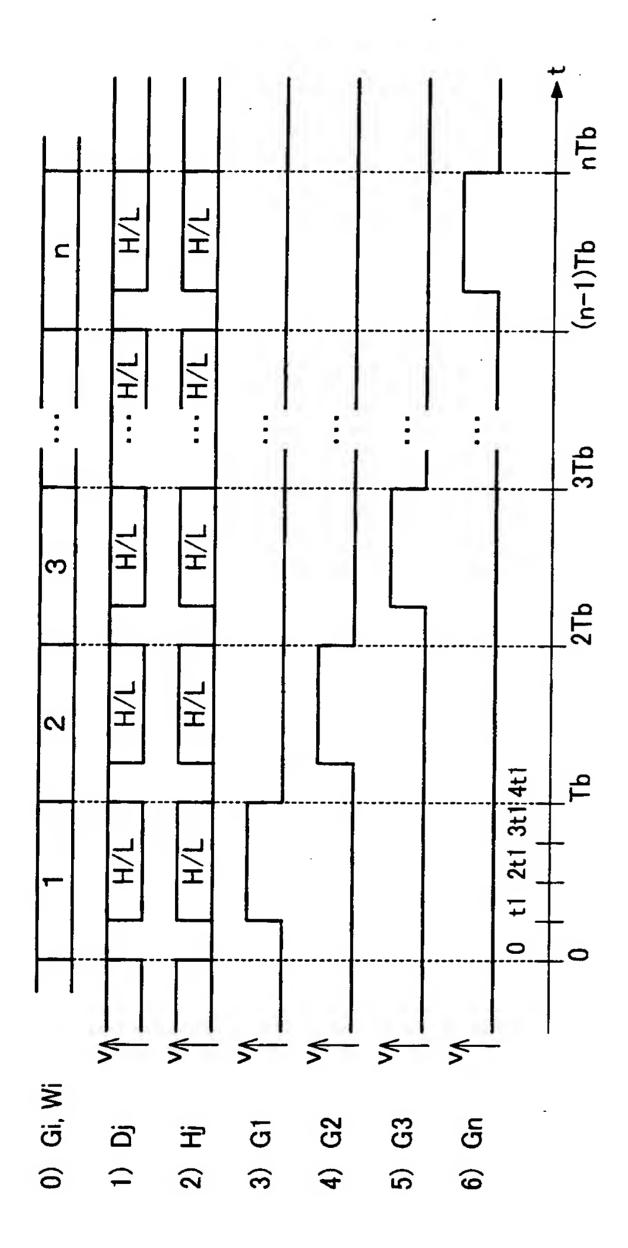


1 5

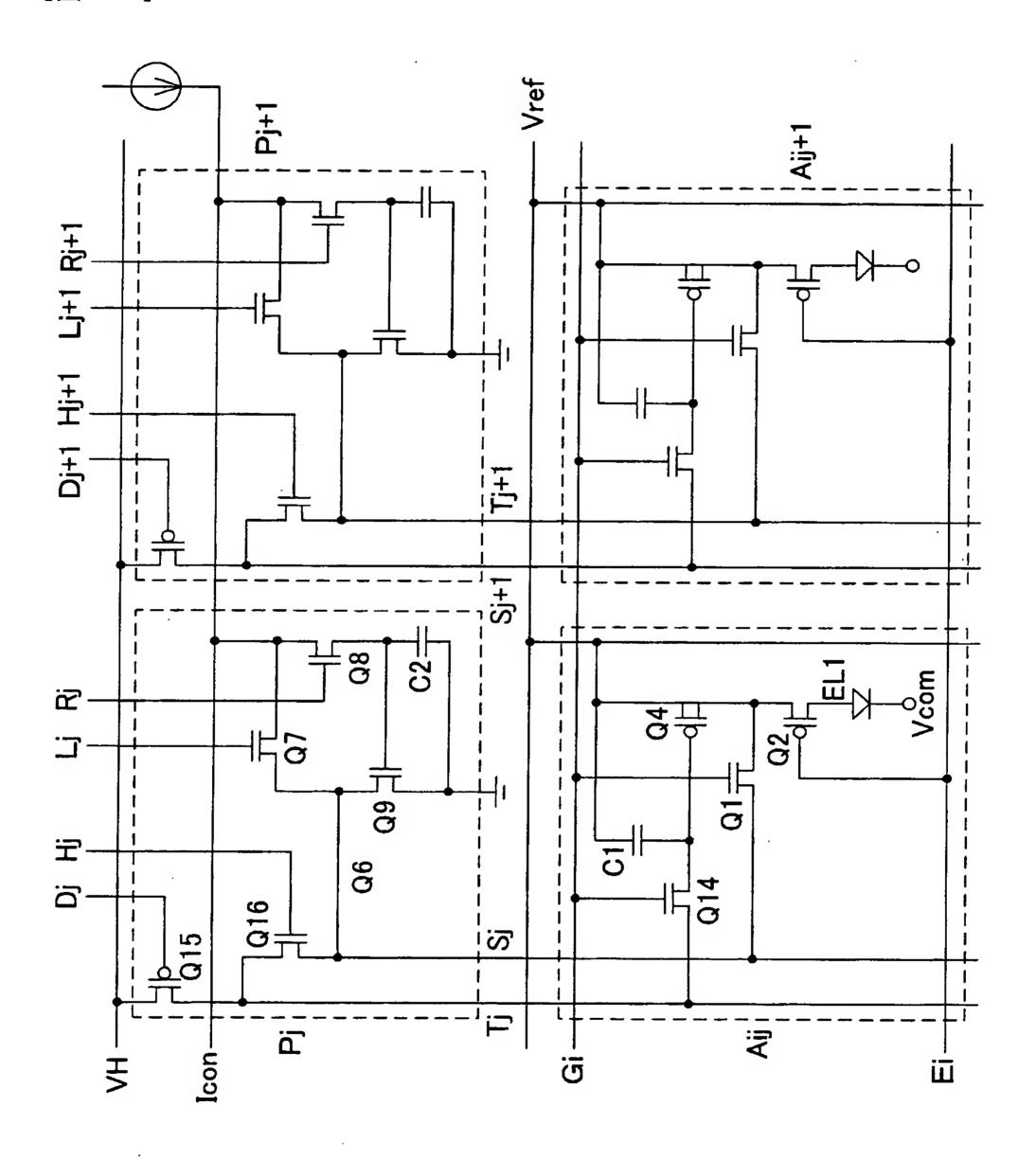
【図17】



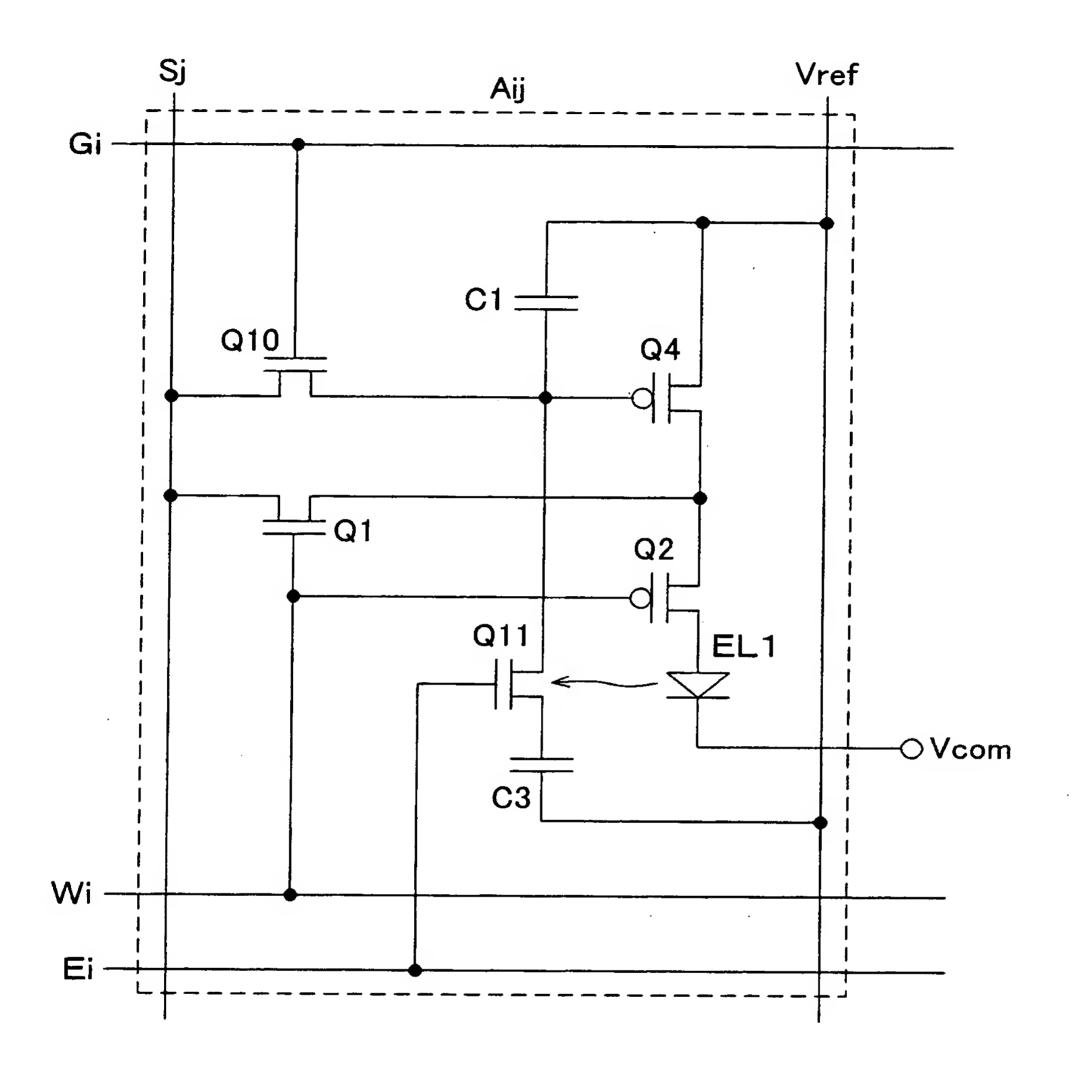
【図18】



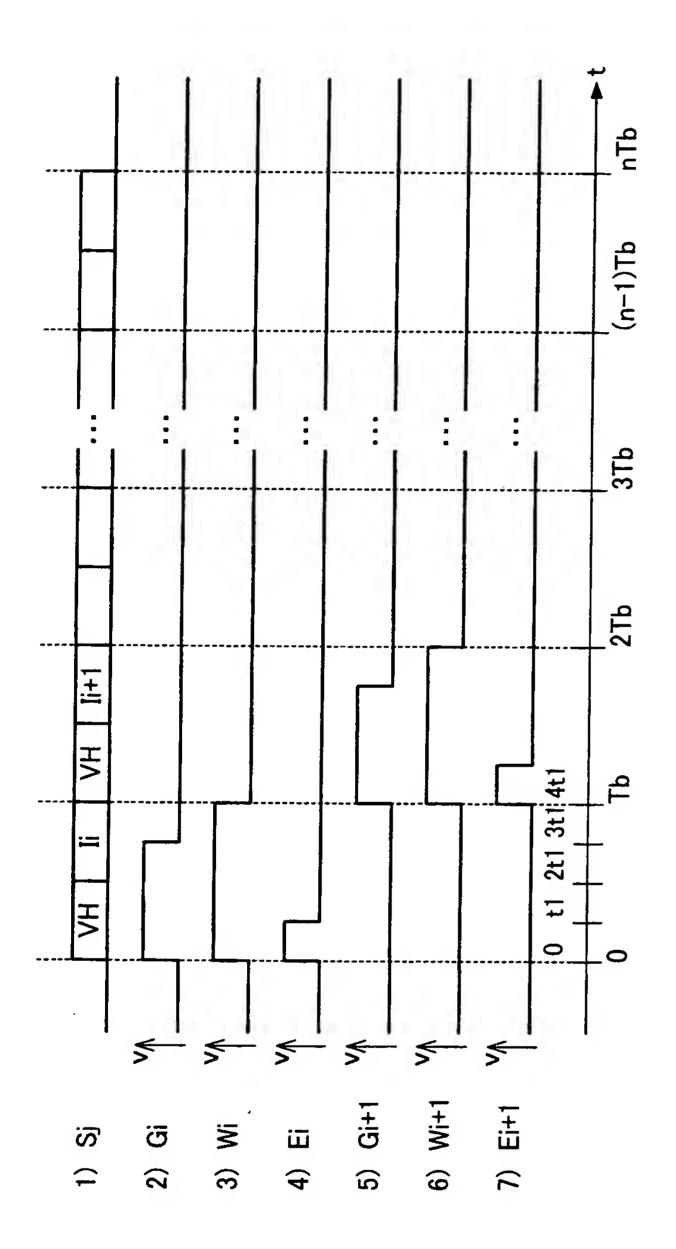
【図19】



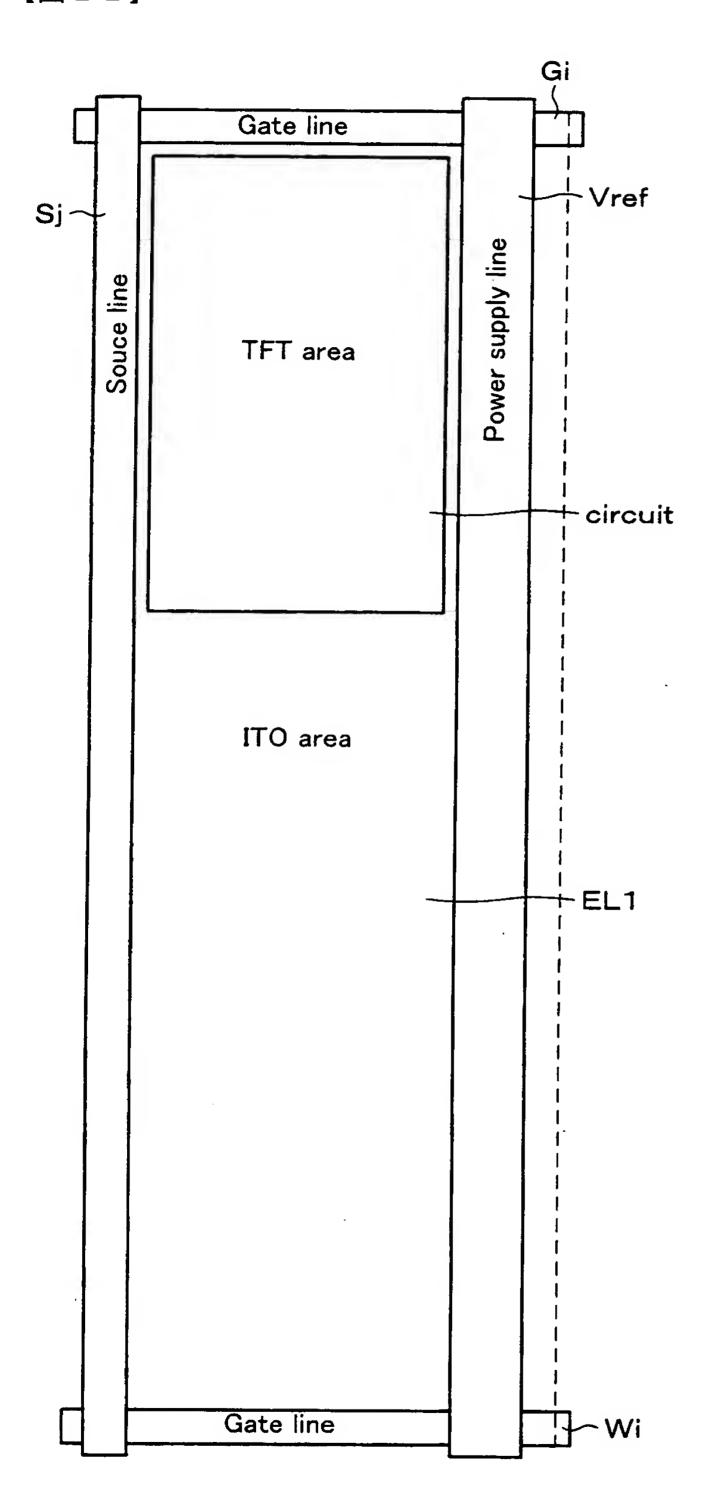
【図20】



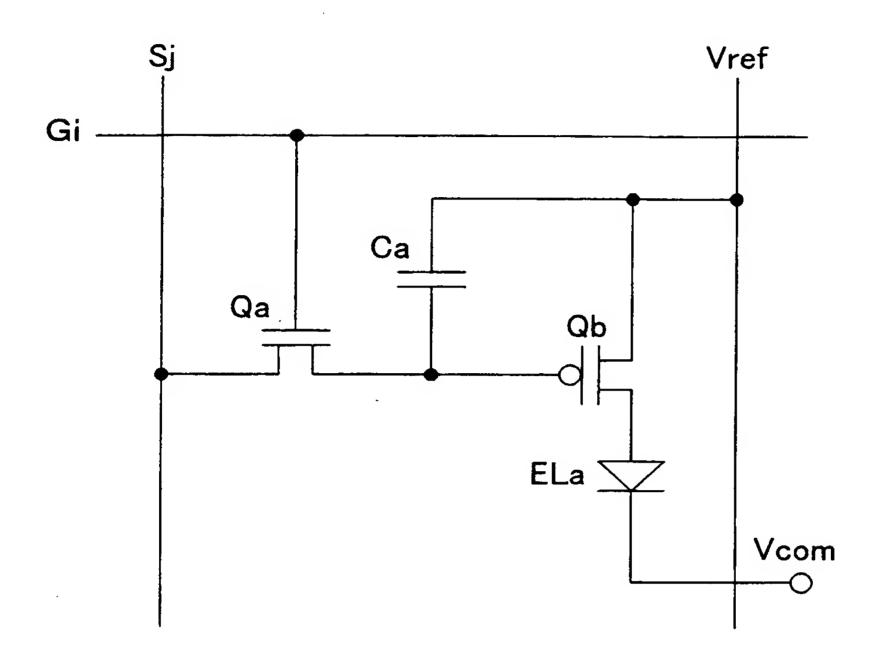
【図21】



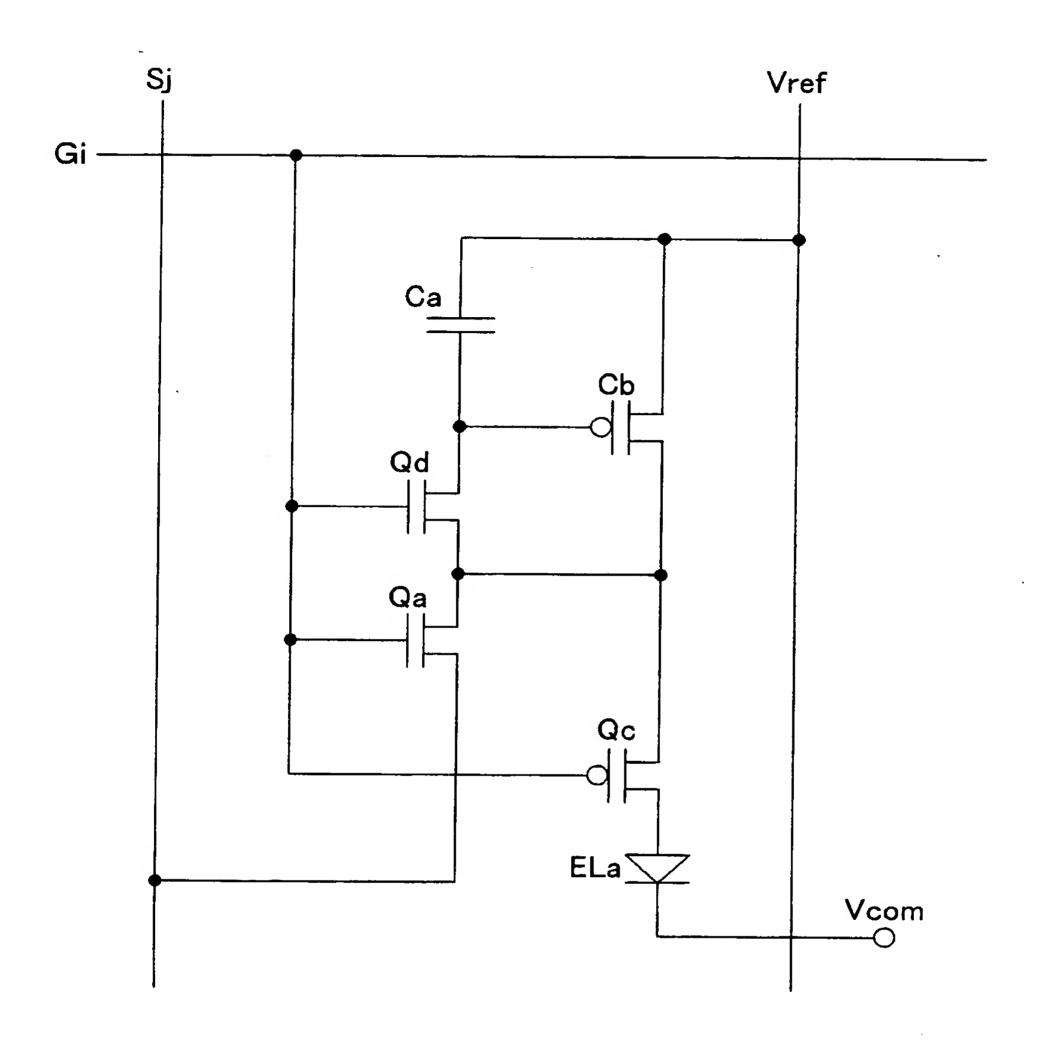
【図22】



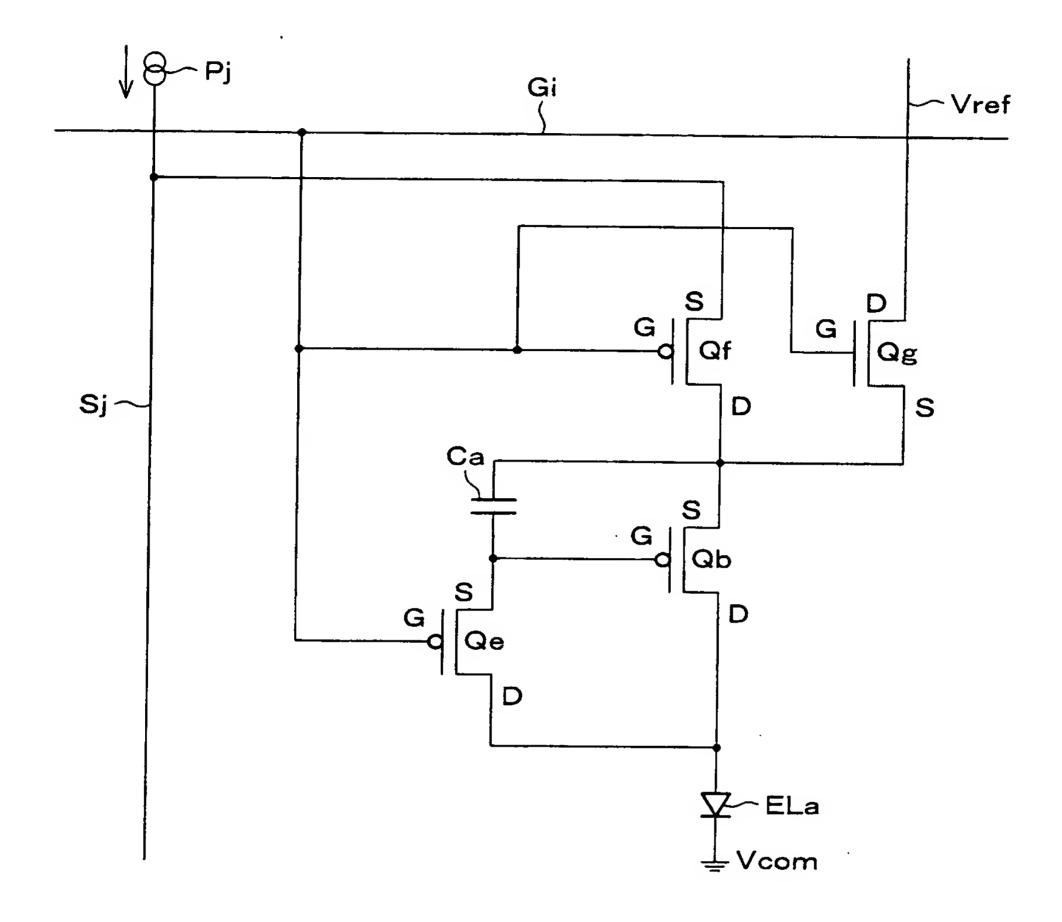
【図23】



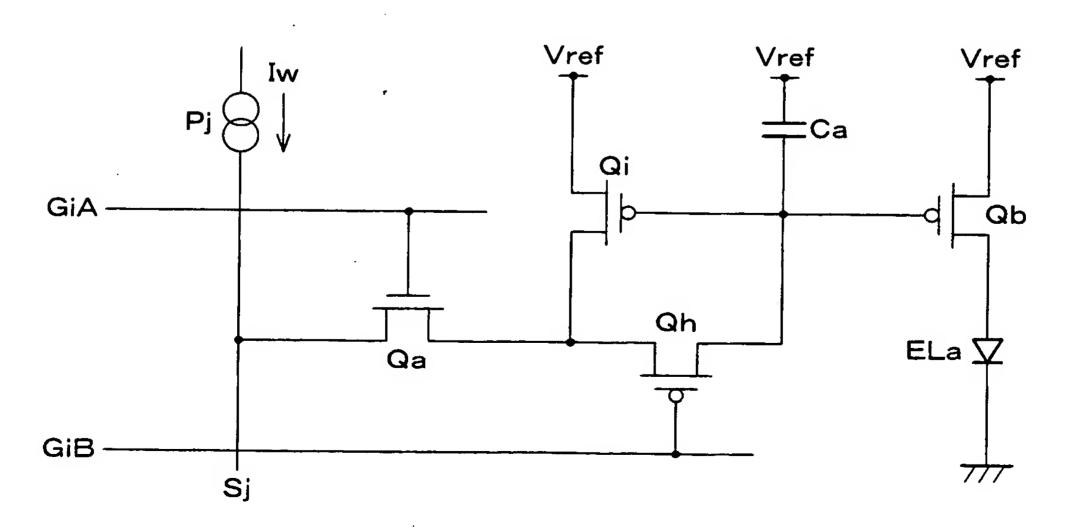
【図24】



【図25】



【図26】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電気光学素子の電流駆動用のドライブ回路を、低温ポリシリコンTFTやCGシリコンTFTで構成することを可能としながら各ソース配線間で電流値がばらつくのを防止することができる表示装置を提供する。

【解決手段】 ドライブ回路の電流ドライブ回路Pjは、画素Aijの駆動制御可能期間外に1つの定電流源Iconから出力される定電流を用いて、電流出力用TFTQ9およびコンデンサC2に電気光学素子EL1の駆動電流が流れる状態を生成してこれを保持する。ドライブ回路はこの動作を各画素に対して行う。そして、電流ドライブ回路Pjは、ゲート配線Giの電位状態によって駆動制御可能期間となった画素Aijに対して、保持した回路状態で駆動電流を生成し、ソース配線Sjを介して伝達することにより、画素Aijを駆動制御する。駆動電流が伝達された画素Aijでは、この駆動電流が電気光学素子EL1に流れて表示を行う。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

[000005.049]

1. 変更年月日 1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名 シャープ株式会社